國立交通大學

應用化學系碩士班

碩士論文

以紅外線光譜探討氮-甲基丙醯胺的自結合現象

FT-IR Studies on the Self-Association of N-methylpropionamide in Various Solvents

1896

研究生:林偉智

指導教授:陳振興 博士

中華民國一百年七月

以紅外線光譜探討氮-甲基丙醯胺的自結合現象

FT-IR Studies on the Self-Association of N-methylpropionamide in Various Solvents

研究生:林偉智

Student : Wei-Chi Lin

指導教授:陳振興 博士 Advisor : Dr. Jenn-Shing Chen 國立交通大 應用化學系碩士班 碩士論文 A Thesis Submitted to M.S Program, Department of Applied Chemistry College of Science National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in **Applied Chemistry** July 2011 Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百年七月

以紅外線光譜探討氮-甲基丙醯胺的自結合現象

學生:林偉智

指導教授: 陳振興 博士

國立交通大學應用化學系碩士班

摘要

氫鍵對於蛋白質內胺基酸間的穩定性一直扮演著很重要的角色, 但胺基酸本身很容易自結合成多體。在過去數十年間,胺基酸間氫 鍵的熱力學參數並不易求得。胺基酸的衍生物之一,氮-甲基丙醯胺 同樣是很容易自結合成多體的化合物,但是在高度稀釋的氮-甲基丙 醯胺溶液中可視為只有單體與雙體存在。因此原本不易求得的熱力 學參數能夠利用本實驗室所發展出的新方法來精確的求出。FT-IR 光 譜儀則是此次用來研究單雙體自結合的工具。將 IR 光譜中受氫鍵擾 動 (N-H…O=C) 的線性雙體 N-H 基伸縮振動吸收鋒總吸收度數據, 代入公式 (2-19) 可以得到氮-甲基丙醯胺在不同溶劑與不同溫度下 的單雙體自結合平衡常數 K 與線性雙體總莫耳吸收係數 \mathcal{E}_{d} 。標準焓 ΔH° 與標準熵 ΔS° 則利用不同溫度下的平衡常數 K 以 van't Hoff 理 論作圖求得。反式單體 N-H 基總莫耳吸收係數 Emt 與線性雙體 N-H 端基總莫耳吸收係數 Em2藉由 IR 光譜中反式單體的 N-H 基伸縮振動 吸收鋒總吸收度數據,代入公式 (2-36) 求得。為了確認氮-甲基丙 醯胺在不同溶劑與不同溫度下的雙體是以線性雙體存在,以 $A_{\rm m}^2/A_{\rm d}$

對製備濃度[B]₀ 作圖可發現是一條斜率為正值的直線。理論計算(見 附錄 A3) 亦表明氮-甲基丙醯胺的雙體為線性雙體。從不同溶劑下 所求出標準焓 ΔH、標準熵 ΔS^Φ及平衡常數 K 可觀察到會隨著隨溶劑 介電常數的上升而下降,高介電常數的溶劑明顯不利於自結合。



FT-IR Studies on the Self-Association of N-methylpropionamide in Various Solvents

Student: Wei-Chi Lin

Advisor: Dr. Jenn-Shing Chen

M.S. Program, Department of Applied Chemistry

National Chiao Tung University

Abstract

The hydrogen bond between amino acids in proteins plays a crucial role on its stability. In the past few decades the thermodynamic parameters for hydrogen bonding of amino acids and their derivatives have been endeavored to obtain. N-methylpropioamide, the derivatives of amino acids, is choosen for this study. In the very dilute solution, N-methylpropioamide exists trans monomer and linear dimer. And it becomes feasible to accurately study the self-association in various solvents at various temperatures. FT-IR has been employed to this purpose. Upon deconvolution of N-H stretching bands, the dimerization constant and the N-H stretching (N-H···O=C) molar absorptivity of the linear dimer N-H group can be obtained via fitting associated linear dimer N-H stretching (N-H \cdots O=C) intergrated absorbance into equation (2-19). The enthalpy and entropy can be determined via a van't Hoff plot from temperature-dependent dimeration constants. The N-H stretching molar absorptivities of the trans monomer N-H group and the end N-H group in linear dimer can be obtained via fitting trans monomer N-H stretching intergrated absorbances into equation (2-36). The linearity of dimer form has been confirmed by the plot of $A_{\rm m}^{2}/A_{\rm d}$ against [B]₀, which appears to be linear with positive slope. Theoretical calculation (appendix A3) also indicates linearity of dimer form. Solvent effect in this study shows that as the dielectric constant of the solvent increases the dimerization constants, enthalpy and entropy will decrease.

誌謝

由衷的感謝我的指導教授 陳振興老師在實驗及論文上,不厭其 煩的指導與修改,讓我能夠順利完成這個研究。同時,也非常感謝 蘇志明老師在理論計算上的幫忙,讓我在實驗上的結果能夠有理論 的支持。感謝我的口試委員 裘性天老師百忙中撥冗審閱論文,並給 予寶貴的意見。

謝謝在這段求學期間,陪伴我的學長葉葵廷,同學葉于榮、陳 穎輝與廖先德。最後也感謝我的家人,在這段求學間給予經濟上的 支持,讓我能夠更專注於研究上。 1896

- 中文摘要 I
- 英文摘要 III

誌	¥	IV
總]錄	V
圖]錄	VIII
表]錄	

第一章	緒論	1
1.1	紅外線光譜於生化上的應用	1
1.2	氫鍵的形成對於 IR 光譜上的影響 ·····	5
1.3	由胜肽鍵 (peptide bond) 為骨幹所構成的蛋白質	5
1.4	氮-單取代醯胺類分子的自結合模型回顧	16
第二章	利用 IR 光譜求取自結合平衡常數及總莫耳吸收係數之公式推導.	22
2.1	公式推導	22
2.2	實驗方法	32
2.2.1	儀器設備	32
2.2.2	實驗藥品	33
2.2.3	實驗步驟	33
第三章	氮-甲基丙醯胺的在不同溶劑下的自結合	35
3.1	前言	35
3.2	實驗數據	40
3.2.1	氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於三氯乙烯 (C2HCl3) 系統	40
3.2.2	氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於二硫化碳 (CS2) 系統	49
3.2.3	氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於四氯乙烯 (C2Cl4) 系統	58
3.2.4	氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於四氯化碳 (CCl4) 系統	67
3.2.5	氪-甲基丙烯胺 (NMP) 於環己烷 (cyclohexane) 系統	76
第四章	實驗結果討論	85
4.1	以單體數據求取平衡常數	85
4.2	理論計算與實驗數據比較	.102
4.3	驗證氮-甲基丙醯胺 (NMP) 為線性自結合	··110
4.4	文獻上氮-單取代醯胺的自結合研究與實驗結果比較	··115
第五章	結論	125

附錄 Apper	ıdix		127
附錄 A1			127
附錄 A2			130
附錄 A3			133
A3.1	氮-甲基丙醯胺 (NMP)	幾何結構最佳化	133
A3.2	氮-甲基丙醯胺 (NMP)	的 N-H 伸縮振動頻率與吸收係數	140
A3.3	氮-甲基丙醯胺 (NMP)	的能量和偶極矩	145
參考文獻			154



圖目錄

啚	1.1	α-螺旋體 (α-helix) 示意圖,圖中的虛線表示氫鍵。3
啚	1.2	β-摺疊片 (β-sheets) 示意圖,上為俯視圖,下為側視圖,圖中的虛線
		表示氫鍵,R代表烷氫基 (alkyl group)。3
啚	1.3	低密度脂蛋白 (low-density lipoprotein),以 A (胰蛋白酵素,trypsin)
		與 B (蛋白分解酶, proteinase K) 兩種不同酵素分解後,分別以羅倫茲
		(Lorentzian) 曲線擬合圖。
啚	1.4	蛋白質中部分β-摺疊片 (β-sheets) 的反平行 (anti-parallel) 結構,圖中
		虛線代表氫鍵。6
啚	1.5	純液態時,氮-甲基乙醯胺 (NMA) 以分子間氫鍵所構成的類β-摺疊
		片,虛線代表氫鍵。7
啚	1.6	氮-甲基乙醯胺 (NMA) 於四氯化碳下,在 20℃、30℃、40℃、50℃
		時濃度對表觀偶極矩 (µ ²) 的影響。
圖	1.7	醯胺類分子具有的兩種平面構型,圖中R代表烷氫基(alkyl group)。10
置	1.8	氮-甲基乙醯胺 (NMA) 於四氯化碳中,濃度 1.144 M,温度 30℃下
		400MHz ¹ HNMR 氫譜,圖中順式與反式的訊號以 c 及 t 表示。11
圖	1.9	氮-甲基丙醯胺(NMP) 於氘-三氯乙烷 (CDCl3) 中,濃度 0.0121M,室
		溫 25°C 下所量測的氫譜。圖中順式與反式的訊號以 c 及 t 表示。12
啚	1.10	將圖 1.9 的 2.5ppm 到 3.1ppm 處放大。於 2.8-2.9ppm 之間可以觀測到
		兩種構型。
啚	1.11	羧肽酶中的部分片段,(X)及(Y)為蛋白質片段中的殘基
		(residues),圖中的虛線代表氫鍵。
啚	1.12	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯, 298K 下, 濃度由 3.0×10 ⁻² M 到
		4.6×10 ⁻³ M的 IR 光譜圖。(由上而下濃度分別為 3.1×10 ⁻² 、3.0×10 ⁻² 、
		2.7×10^{-2} > 2.5×10^{-2} > 2.1×10^{-2} > 1.9×10^{-2} > 1.6×10^{-2} > 9.7×10^{-3} >
		4.6×10 ⁻³ M)
啚	1.13	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯,298K,3.1×10 ⁻² M 下 IR 光譜的
		適解曲線。
啚	1.14	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯, 298K, 1.6×10 ⁻² M 下 IR 光譜的適
		解曲線。
啚	1.15	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯, 298K, 4.6×10 ⁻³ M 下 IR 光譜的適
		解曲線。
圖	3.1	2,2-二甲基-3-乙基-3-戊醇 (DMEP) 自結合示意圖,虛線代表氫鍵。35
啚	3.2	2,2-二甲基-3-乙基-3-戊醇 (DMEP) 在四氯乙烯,298K,0.1958 M 下
		IR 光譜的適解曲線。

- 圖 3.8 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯,以Ad 對[B]0作圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-▼-)。....45

- 圖 3.14 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳,以A_d對[B]₀作圖。圖中四組溫度 為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-▼-)。....54

- 圖 3.17 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯下的 van't Hoff plot。......56

圖 3.18	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯, 298K 下的 IR 光譜圖 (由上而下
	濃度分別為 0.008149 mol L ⁻¹ 、0.007134 mol L ⁻¹ 、0.005929 mol L ⁻¹ 、
	$0.004892 \text{ mol } L^{-1} \sim 0.003585 \text{ mol } L^{-1}) \circ \dots 58$
圖 3.19	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯, 298K 下濃度 0.007134 mol L ⁻¹ IR
	光譜的適解曲線。
圖 3.20	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下,以 A_d 對 $[B]_0$ 作圖。圖中四組溫
	度為:298K(-■-)、308K(-●-)、318K(-▲-)、
	328K(−▼−) °
圖 3.21	利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下之線性
	圖。圖中四組溫度為:298K(-■-)、308K(-●-)、318K(-▲-)、
	328K(−▼−) °
圖 3.22	利用公式 (2-36) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下的線性
	圖。圖中四組溫度為:298K (-■-)、308K(-●-)、318K(-▲-)、
	328K(−▼−) °
圖 3.23	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯系統下的 van't Hoff plot。65
圖 3.24	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳, 328K 下的 IR 光譜圖。(由上而下
	濃度分別為 0.01425 mol L ⁻¹ 、0.01231 mol L ⁻¹ 、0.009501 mol L ⁻¹ 、
	$0.007196 \text{ mol } L^{-1} \sim 0.004781 \text{ mol } L^{-1}$)
圖 3.25	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳, 328K 下濃度 0.009501 mol L ⁻¹ IR
	光譜的適解曲線。
圖 3.26	氣-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳,以 A_d 對 $[B]_0$ 作圖。圖中四組溫度
	為: $308K(-∎-)$ · $318K(-●-)$ · $328K(-▲-)$ · $338K(-▼-)$ ·72
圖 3.27	利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳下之線性
	圖。圖中四組溫度為:308K(-■-)、318K(-●-)、328K(-▲-)、
	338K(−▼−) °
圖 3.28	利用公式 (2-36) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下的線性
	圖。圖中四組溫度為:308K (-■-)、318K(-●-)、328K(-▲-)、
	$338K() \circ \dots 74$
圖 3.29	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳系統下的 van't Hoff plot。74
圖 3.30	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在環己烷, 308K 下的 IR 光譜圖。(由上而下濃
	度分別為 0.003538 mol L ⁻¹ 、0.003266 mol L ⁻¹ 、0.002951 mol L ⁻¹ 、
	$0.002676 \text{ mol } L^{-1} \circ 0.002380 \text{ mol } L^{-1})$
圖 3.31	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在環己烷, 308K 下濃度 0.003538 mol L ⁻¹ IR 光
	譜的適解曲線。77
圖 3.32	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷下,以 $A_{ m d}$ 對 $[{ m B}]_0$ 作圖。 圖中四組溫
	度為:308K(-■-)、318K(-●-)、323K(-▲-)、
	328K(−▼−) °81

圖 3.33	利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環已烷下之線性
	圖。圖中四組溫度為:308K(-■-)、 318K(-●-)、323K(-▲-)、
	328K(−▼−) °81
圖 3.34	利用公式 (2-36) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下的線性
	圖。圖中四組溫度為:308K (-■-)、 318K(-●-)、323K(-▲-)、
	328K(−▼−) °
圖 3.35	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環已烷系統下的 van't Hoff plot。
圖 4.1	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 以反式單體 (trans monomer) 自結合成環狀雙
	體 (cylic dimer) 的示意圖,圖中的虛線代表氫鍵。
圖 4.2	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯,以Am對[B]0作圖。圖中四組溫度
	為: $288K(-\bullet-)$ 、 $298K(-\bullet-)$ 、 $308K(-\bullet-)$ 、 $318K(-▼-)$ 。 87
圖 4.3	利用公式 (2-26) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯下之線性
	圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、
	318K(−▼−) °
圖 4.4	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳,以 $A_{\rm m}$ 對 $[B]_0$ 作圖。圖中四組溫
	度為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、
	318K(− ▼ −)°89
圖 4.5	利用公式 (2-26) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳下之線性
	圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、
	318K(− ▼ −) °
圖 4.6	利用公式 (2-26) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下, Am對
	[B]₀作圖。圖中四組溫度為:298K(-■-)、308K(-●-)、
	$318K(-\land -) \circ 328K(-\lor -) \circ \dots 91$
圖 4.7	利用公式 (2-26) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下之線性
	圖。圖中四組溫度為:298K(- ■ -)、 308K(-●-)、318K(-▲-)、
	$328K(- \mathbf{\nabla} -) \circ \dots 92$
圖 4.8	
T 10	
圖 4.9	利用公式 $(2-26)$ 所得到氮-甲基内醯胺 (NMP) 於四氯化碳 $卜之線性$
	圖。圖甲四組溫度為·308K(一■一)、318K(一●一)、328K(一▲一)、 228K(ー ▲ ー)、
同 4 10	538K(-V-)°
園 4.10	
回 1 1 1	局・ $508K(-■-)$ 、 $518K(-●-)$ 、 $523K(-▲-)$ 、 $528K(-▼-)$ 。95
回 4.11	州州公式 (2-20) 所付到 剡- 甲 奉内 臨胺 (INIMP) 於 塚 し 阮 ト 乙 線性 □ ○ □ 中田 安辺 英 ★ · 200 V(-) ○ 210 V(-) ○ 202 V(-)
	 □ * 四 尺
	$320N(-V-)^{\circ}$

- 圖 4.16 虛線 (.....)表示氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷 308K 下,
 0.003538 mol L⁻¹的 R 光譜圖, 垂直實線 (→) 表示理論計算所得到 之吸收位置與強度 (箭頭所指的訊號為 IR 光譜圖的最大吸收鋒位置)。

- 圖 4.20 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳系統下,以A_m²A_d⁻¹對製備濃度[B]₀ 作圖。圖中四組溫度為:298K(-■-)、308K(-●-)、318K(-▲-)、 328K(-◆-)。......113

- 圖 A.10 以 MP2/6-311+G(2d,p) 層次計算氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於真空 (vaccume)、環已烷 (C₆H₁₂)、四氯化碳 (CCl₄)、四氯乙烯 (C₂Cl₄)、二 硫化碳 (CS₂)、三氯乙烯 (C₂HCl₃) 下的標準熵 ΔS^e。圖中的四種線條 分別代表順式單體 (——)、反式單體 (---)、線性雙體 (---)、環



表目錄

表 1.1	蛋白質中的醯胺基依振動的本質分類 Amide A 到 Amide VII 九種
表 1.2	類至。 醯胺類化合物在純液態的介電常數。
表 1 3	20°C 下 NMA 及 NMF 於順式單體上的全量。 14
表 2.1	密度 (g/ml) 與溫度 (K) 關係式為 density = A×B ^{-(1-T/C)ⁿ} ,式中
	A、B、C、n 代表依化合物而不同的參數, T 為絕對溫度 K。表內分別
	為 C ₂ HCl ₃ 、CS ₂ 、C ₂ Cl ₄ 、CCl ₄ 和 cvclohexane 的四個參數。
表 3.1	氡-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯,不同濃度與不同溫度下,單體與
	雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。
表 3.2	氡-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯系統,不同溫度下所求得的單雙體
	自結合平衡常數 K , 雙體總莫耳吸收係數 \mathcal{E}_{d} 、單體總莫耳吸收係數 \mathcal{E}_{m}
	雙體端基總莫耳吸收係數 Emp以及由四組不同溫度下的平衡常數所求
	得的單雙體自結合標準焓 ΔH° 和標準熵 ΔS° 。
表 3.3	氣-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳,不同濃度與不同溫度下,單體與
·	雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。
表 3.4	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳系統,不同溫度下所求得的自結合
·	平衡常數 K ,線性雙體總莫耳吸收係數 \mathcal{E}_d 、反式單體總莫耳吸收係數
	ε_{mt} ,線性雙體端基總莫耳吸收係數 ε_{m2} 以及由四組不同溫度下的平衡
	常數所求得的單雙體自結合標準焓 ΔH° 和標準熵 ΔS° 。
表 3.5	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯系統中,不同濃度與不同溫度下,
	單體與雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。
表 3.6	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯系統,不同溫度下所求得的單雙體
	自結合平衡常數 K, 雙體總莫耳吸收係數 Ed、反式單體總莫耳吸收係
	數 Emt,線性雙體端基總莫耳吸收係數 Em2以及由四組不同溫度下的平
	衡常數所求得的單雙體自結合標準焓 ΔH ^e 和標準熵 ΔS ^e 。
表 3.7	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳系統,不同濃度與不同溫度下,單
	體與雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。
表 3.8	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳系統,不同溫度下所求得的單雙體
	自結合平衡常數 K, 雙體總莫耳吸收係數 Ed、反式單體總莫耳吸收係
	數 Em,t,線性雙體端基總莫耳吸收係數 Em,2以及由四組不同溫度下的平
	衡常數所求得的單雙體自結合標準焓 ΔH^{\bullet} 和標準熵 ΔS^{\bullet} 。
表 3.9	氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷系統中,不同濃度與不同溫度下,單
	體與雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。

- 表 4.10 文獻上各種氮-單取代醯胺 (N-monosubstitute amide) 溶質在不同 溫度,不同溶劑下的單雙體自結合平衡常數 K 以及三體以上的自結合 平衡常數 K₂。單雙體自結合標準焓ΔH^e、標準熵ΔS^e及三體以上的自 結合標準焓ΔH^e₂、標準熵ΔS^e₂。溶質結構與全名見圖 4.17。表中不同 溶劑系統下的平衡常數 K 或 K² 僅列一組接近室溫的值做比較。.....121

- 表 A.6 以 MP2/6-311+G(2d,p) 層次計算氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的順式單體 (cis monomer)、反式單體(trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與 環狀雙體 (cylic dimer) 在真空、環已烷、四氯化碳、四氯乙烯、二硫 化碳及三氯乙烯下的標準焓 ΔH^e。(表內單位均為 kJ mol⁻¹).......146

第一章 緒論

1.1 紅外線光譜於生化上的應用

IR 紅外線光譜法是決定分子結構的重要方法之一,因為 IR 對 分子結構及化學組成有很高的靈敏度。當應用在生物系統中時,也 能藉由紅外線光譜法來檢驗蛋白質結構^{1,2}、反應機制^{3,4}、摺疊 (folding) 和去摺疊^{5,6}(unfolding) 等。紅外線光譜甚至能在比蛋白質結構 更大的生物系統中得到豐富的資訊⁷,最突出的例子⁸是可以利用 IR 光譜來辨視細菌菌株 (bacterial strains)。蛋白質中的醯胺基 (amide group, RC(O)NHR),會在 IR 光譜上表現出一些特定的吸收帶。依振 動上的本質可分類為九種,依頻率由高到低分別為 Amide A, Amide B 以及 Amide I 到 Amide VII 九種類型⁹,見表 1.1。

蛋白質共被分類為四種不同等級的結構,一級、二級、三級和 四級結構。位於1600~1700 cm⁻¹的吸收帶I (Amide I) 最常拿來做為分 析蛋白質的二級結構 (secondary structure)。最常見的二級結構如 α-螺旋體 (α-helix)¹⁰,圖1.1。β-摺疊片 (β-pleated sheets,簡稱 β-sheets)¹¹,圖1.2。這些不同的二級結構的訊號組成了吸收帶I。因 此,IR光譜可實際應用在分析蛋白質的結構,藉由擬合 (curvefitting) 吸收帶I (Amide I) 可得知是由哪些結構組成,圖1.3是一個例 子¹²。

Amide	頻率(cm ⁻¹)	振動的本質 (nature of vibration)
А	~3300	N-H Stretching
В	~3110	Amide II overtone
Ι	~1653	80% C=O Stretching; 10% C-N Stretching
		10% N-H Bending
II	~1567	60% N-H Bending; 40% C-N Stretching
III	~1299	30% C-N stretching; 30% N-H bending
		10% C=O stretching
		10% O=C-N Bending; 20% Other
IV	~627	40% O=C-N Bending; 60% Other
V	~725	N-H bending
VI	~600	C=O bending
VII	~200	C-N torsion

表1.1 蛋白質中的醯胺基依振動的本質分類Amide A到Amide VII 九種類型。

[引自Table 6.5a in ref. 9, B. Stuart, *Modern Infrared Spectroscopy* (John Wiley & Sons, New York, 1996), p. 118.]

1896





圖1.2 β-摺疊片 (β-sheets) 示意圖,上為俯視圖,下為側視圖, 圖中的虛線表示氫鍵,R代表烷氫基 (alkyl group)。

[引自 Fig 2.9 in Ref. 11, J. Darnell, H. Lodish, and D. Baltimore,

Molecular Cell Biology, 2nd ed. (W.H. Freeman, New York, 1990), p. 50.]



 圖1.3 低密度脂蛋白 (low-density lipoprotein),以 A (胰蛋白酵素, trypsin) 與 B (蛋白分解酶, proteinase K) 兩種不同酵素分 解後,分別以羅倫茲 (Lorentzian) 曲線擬合圖。

[弓] 自Fig. 4 in ref. 12, È. Goormaghtigh, V. Cabiaux, J. D. Meutter, M. Rosseneu, and J. M. Ruysschaertt, Biochemistry **32**, 6104 (1993).]

1.2 氫鍵的形成對於 IR 光譜上的影響

氢鍵是穩定蛋白質結構不可或缺的關鍵,而振動光譜是少數能 直接觀察到蛋白質醯胺基之間 (C=O···N-H) 或醯胺基與水 (C=O··· H-O和N-H···O-H) 間的交互作用,C=O,N-H及O-H鍵會因受到氢鍵 的影響而導致振動光譜頻率的改變。舉例來說,對於乙基甲酯與水 在低溫氫氣間質 (Ar matrix) 中所形成的錯體中 (methylacetate-water complex)¹³,水分子與乙基甲酯 (C=O) 形成一個氫鍵造成C=O的伸 張 (stretching) 振動頻率降低20cm⁻¹。根據密度泛函理論上的計算¹⁴ (density functional theory) 形成氫鍵 (C=O···H-O) 時C=O的σ*和π* 以及O-H的σ*反鍵結 (antibonding) 軌域上的電子密度會增加,結果 會使得C=O以及O-H鍵結變弱且鍵長增加,因而振動鋒向低頻移動。

1.3 由胜肽鍵 (peptide bond) 為骨幹所構成的蛋白質

氫鍵在控制蛋白質結構和生化活性上扮演著重要的角色。但因 為蛋白質本身結構複雜且龐大,要直接進行氫鍵上研究是非常困難 的。也正因為如此,有一些保有部分蛋白質結構及特性的簡單分子 引起研究上的興趣。 檢視圖1.4蛋白質二級結構的β-折疊片 (β-sheets)¹⁵,可以發現蛋 白質是由許多胜肽鍵為骨幹所聚合而成的反式胜肽群 (trans peptide group)。氮-甲基乙醯胺 (N-methylacetamide),簡稱NMA,是最小的 組成單位,因此它成為分析蛋白質的重要起點,在理論和實驗上都 有大量的研究^{16,17,18}。



圖1.4 蛋白質中部分 β-摺疊片 (β-sheets) 的反平行 (anti-parallel)
 結構,圖中虛線代表氫鍵。

[Adapted from Fig. 5 in ref. 15, T. W. Whitfield, G. J. Martyna, S. Allison, S. P. Bates, H.Vass, and J. Crain, J. Phys. Chem. B **110**, 3624 (2006).]

理論上的研究¹⁵指出NMA,在純液態時主要是由氫鍵自結合所 形成的線型長鏈 (linear chain),如圖1.5所示。模擬顯示在常溫下, 線型長鏈彼此會構成類似蛋白質的β-摺疊片 (β-sheets)。但是由氫鍵 所構成的線型長鍊與另一個長鍊之間的作用力很弱,真正的蛋白質 是由醯胺分子彼此先以很強的共軛鍵所鍵結,再透過氫鍵型成網狀 結構,圖1.4所示。



圖1.5 純液態時,氮-甲基乙醯胺 (NMA) 以分子間氫鍵所構成的 類β-摺疊片,虛線代表氫鍵。

[Adapted from Fig. 4 in ref. 15, T. W. Whitfield, G. J. Martyna, S. Allison, S. P. Bates, H. Vass, and J. Crain, J. Phys. Chem. B **110**, 3624 (2006).]

實驗上的研究指出¹⁹, NMA 在純液態時,以反式組態透過分子 間氫鍵 (N-H…O=C) 形成很強的線型自結合,致使 NMA 的液體成 為極性最高的溶液之一。30℃時介電常數為178.9,其它醯胺類化 合物在常温的介電常數如表 1.2 所示。表 1.2 中的氮-甲基乙醯胺 (N-methylacetamide) 簡稱 NMA、氮-甲基丙醯胺 (N-methylpropio amide) 簡稱 NMP, 氮-甲基甲醯胺 (N-methylformamide) 簡稱 NMF。



表1.2 醯胺類化合物在純液態的

[引自Table II in ref. 19, S. J. Bass, W. J. Nathan, R. M. Meighan, and R. H. Cole, J. Phys. Chem. 68, 509 (1964).]

在 NMA 溶於四氯化碳溶劑中時,藉著量測介電常數,可得知 由溶質濃度對溶液表觀偶極矩 (apparent dipole moment, μ²_{app}) 的影 響²⁰,如圖 1.6 所示。濃度越高表觀偶極矩亦增加,驗證了自結合是 以反式組態 (trans configuration) 構成。



圖1.6 氮-甲基乙醯胺 (NMA) 於四氯化碳下,在 20°C、30°C、
 40°C、50°C 時濃度對表觀偶極矩 (μ²_{app}) 的影響。

[引自Fig. 7 in ref. 20, K. Prałat, J. Jadżyn, and S. Balanicka, J. Phys. Chem. 87, 1385 (1983).]

蛋白質是由許多胜肽鍵所構成,圖 1.7 中的胜肽鍵中心的碳與 氮原子以 sp² 軌域於其他鄰近的原子形成鍵結,形成一個胜肽平面。 而又因為 C=O 會與 N-H 產生兩性離子共振 (zwitterionic resonance), 共因此胜肽鍵具有部分雙鍵 (partial double bond) 的性質。



這兩種不同的平面構型 (cis or trans) 皆因能自身 C=O 與 N-H 的兩性離子共振而穩定下來。這兩者構型間的相互轉換 (interconversion) 如果夠慢的話,在某些分子上如 NMA²¹,¹H NMR (proton magnetic resonance) 可以直接觀測到,圖 1.8。



圖1.8 氮-甲基乙醯胺 (NMA) 於四氯化碳中,濃度 1.144 M,温度 30°C下 400MHz¹H NMR 氫譜,圖中順式與反式的訊號以 c及 t 表示。

[引自 Fig. 1 in ref. 21, M. Akiyama, and H. Torii, Spectrochimica Acta Part A 56, 137 (1999).]

在本論文實驗中所研究的 NMP 溶於氘-三氯乙烷 (CDCl₃) 下 ¹H NMR 觀測到的 N-CH₃ 訊號有兩種,分別為順式單體及反式單體 所產生的,見圖 1.9。在圖 1.9 中,額外觀測到 1.593ppm 與 1.254ppm 兩根訊號,根據文獻分別為 H₂O 及 HDO²²,7.263ppm 則 為 CHCl₃ 的訊號。



[交通大學貴儀中心高解析核磁共振光譜儀・Varian Unity Inova 500 NMR]



Radzicka 等人²³利用 400MHz ¹H NMR,在 20°C 下,研究 NMA 及 NMF 在不同溶劑中順反兩式 N-CH₃ 的分佈比例,見表 1.3。表 1.3 中 NMA 因為在 C_6D_{12} 受限於溶解度訊號不佳,<2%為估計值。 研究結果顯示 NMA 及 NMF 在常溫下以反式為主。

表1.3 20°C下NMA及NMF於順式單體上的含量。

	NMA				NMF	
溶劑	濃度(M)	% Cis		溶劑	濃度(M)	% Cis
D_2O	0.025	1.88%		D ₂ O	0.05	8.0%
CDCl ₃	0.025	2.87%	FS	CDCl ₃	0.025	8.7%
$C_{6}D_{12}$	0.02	<2%		$C_6 D_{12}$	0.025	9.25%

[引自 Table I in ref. 23, A. Radzicka, L. Pedersen, and R. Wolfenden, Biochemistry 27, 4538 (1988).]

189

在自然界生物系統,由胜肽鍵為骨幹所構成蛋白質中,同樣能發現到胜肽鍵的順式與反式兩種結構,但一般以反式居多。少數胜肽鍵會因立體障礙形成順式,如羧肽酶 (carboxypeptidase A) 的 非-脯氨酸順式胜肽鍵²⁴ (non-proline cis-peptide bond),如圖 1.11 所示。



圖1.11 羧肽酶中的部分片段,(X)及(Y)為蛋白質片段中的殘基 (residues),圖中的虛線代表氫鍵。

[引自 Inset in Table 5 in ref. 24, D. Pal and P. Chakrabarti, J. Mol. Biol. **294**, 271 (1999).]



1.4 氮-單取代醯胺類分子的自結合模型回顧

分子的自結合會造成 IR 光譜上自結合吸收鋒 (self-association band)的出現 (見第 1.2 節)、分子在表觀偶極矩的異常 (見第 1.3 節) 以及滲透壓理想性上的偏離 (見附錄 A1)、溶沸點上升、表觀分子量 增加、汽化熱增加等。

M. Davies 和 D. K. Thomas 兩人^{25,26}在 1955 年對 NMA 分子做了 有系統的自結合研究。他們所用的模型表示如下

上式平衡常數假設 $K < K_2 = K_3 = \dots = K_n$, [B]為單體濃度, [B_n]為 *n*-mer 濃度。對於任何形式的自結合平衡常數皆可用 $K \gtrsim K_2$ 表示。 舉例來說, 雙體[B₂]與三體[B₃]結合成五體[B₅]的平衡常數K'可以 $K \gtrsim K_2$ 表示為

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_3 \end{bmatrix} \stackrel{K'}{\rightleftharpoons} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_5 \end{bmatrix} \quad K' = \frac{K_2^2}{K}$$
(1-3)

Davies 和 Thomas 兩人使用衡壓法 (isopiestic method) 及熱電滲透壓計 (thermoelectric osmometer) 研究氮-甲基乙醯胺 (N-methyl acetamide, 簡稱 NMA) 溶於苯 (benzene) 時的平均自結合度f (mean degree of association),利用公式 (1-4),(1-5) 以求得平衡常數 K及 K_2 、標準焓 ΔH^{e} 、標準熵 ΔS^{e} 。

I. M. Klotz 和 J. S. Franzen 兩人²⁷及 Öjelund 等人²⁸利用 Davies 和 Thomas 平衡常數上的假設為基礎,做了進一步的數學處理推導至式 (1-6),見附錄 A2。

$$\frac{[\mathbf{B}]_{b}^{1/2}}{([\mathbf{B}]_{f} - [\mathbf{B}]_{b})} = K^{1/2} + K_{2} \frac{[\mathbf{B}]_{f} [\mathbf{B}]_{b}^{1/2}}{([\mathbf{B}]_{f} - [\mathbf{B}]_{b})}$$
(1-6)

$$\begin{split} & [B]_{f}: 每個 n-mer 皆有一個未經氫鍵結合 (free) 的 N-H 基,總濃度$$
 $定義為[B]_{f} = \sum_{n=1}^{\infty} [B_{n}], [B_{n}] (i=1,2,3,...) 為平衡時 n-mer 的濃$ $度。 \\ & [B]_{b}: 形成氫鍵的 N-H 基濃度,定義為 <math>[B]_{b}=[B]_{t}-[B]_{f}, [B]_{t} 為製$ $備的單體總濃度, [B]_{r} = \sum_{n=1}^{\infty} n[B_{n}] & \\ & [B]_{f} 與[B]_{b} 的濃度可藉由光譜上的測量 (IR 或 NMR) 所得到,$ $平衡常數 K 及 K_2 則可利用公式 (1-6) 中 <math>\frac{6}{(B]_{b}^{1/2}} ([B]_{f}-[B]_{b})^{1/2} } \\ & ([B]_{f}-[B]_{b}) 動鐵 距及斜率求得 & Klotz 與 Franzen 成功的應用公式$ $(1-6) 在 NMA 溶於苯 (benzene) 溶劑系統 ²⁷ & \\ \end{split}$

為精確求取單雙體的自結合平衡常數及單體與雙體的莫耳吸收 係數,本實驗室發展出新的應用公式。為達到此目的,需控制在濃 度極稀下以達到只有單雙體結合是主要的平衡,三體以上可以忽略 不計。例如氮-甲基丙醯胺 (N-methylpropioamide,簡稱 NMP) 在四 氯乙烯下,檢視 IR 光譜 3550~3150 cm⁻¹ 的 N-H 基伸縮振動,
圖 1.12 所示。光譜顯示受氫鍵擾動的 N-H 基伸縮振動吸收鋒強度及 形狀會隨濃度不同而改變,且在高濃度時吸收鋒形狀為非對稱,意 味它可能是由許多不同的多體所貢獻。



圖1.12 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯,298K 下,濃度由 3.0×10⁻² M 到 4.6×10⁻³ M 的 IR 光譜圖。(由上而下濃度分別 為 3.1×10⁻²、3.0×10⁻²、2.7×10⁻²、2.5×10⁻²、2.1×10⁻²、 1.9×10⁻²、1.6×10⁻²、9.7×10⁻³、4.6×10⁻³ M)

我們從圖 1.12 中選擇三種不同濃度下的 IR 光譜做適解 (curve fitting),濃度由高至低依序為 3.0×10⁻² M、1.6×10⁻² M及 4.6×10⁻³ M。 在 3.0×10⁻² M下,至少需要四根吸收鋒來完成適解,見圖 1.13。在 1.6×10⁻² M下,至少需要三根吸收鋒來完成適解,見圖 1.14。在濃度 極稀時,4.6×10⁻³ M ,見圖 1.15,只需要兩根吸收鋒即可完成適解, 我們認為這兩根吸收鋒主要是單體 (~3475cm⁻¹) 及雙體 (~3375cm⁻¹) 所貢獻。由於圖 1.13 及圖 1.14 在 3425cm⁻¹~3150cm⁻¹之間的訊號需 要兩根以上的吸收鋒來完成適解,3425cm⁻¹~3150cm⁻¹之間的訊號除 了由雙體所貢獻外,還有三體以上的訊號。在後續的實驗上,我們 皆以光譜上的擬合結果做為判斷依據,只對沒有多體存在的情況下 做進一步的分析。



圖1.13 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯,298K,3.1×10⁻² M 下 IR 光譜的適解曲線。



圖1.15 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯,298K,4.6×10⁻³ M 下 IR 光譜的適解曲線。

第二章 利用 IR 光譜求取自結合平衡常數及總莫耳吸收係

數之公式推導

2.1 公式推導

單體與雙體分別以B及B2表示,單雙體自結合系統表示如下

$$\mathbf{B} + \mathbf{B} \rightleftharpoons \mathbf{B}_2 \tag{2-1}$$

平衡常數
$$K$$
 表示如下

$$K = \frac{a_{B_2}}{a_B^2}$$
(2-2)
上式的 a_B 及 a_{B_2} 分別為單體 B 與雙體 B₂ 的活性 (activity) $\circ a_B$ 與 a_{B_2}
表示如下:

$$a_B = \gamma_B \frac{[B]}{C^{\bullet}} = \gamma_B C_B , \qquad C_B = \frac{[B]}{C^{\bullet}}$$
(2-3)

$$a_{\rm B_2} = \gamma_{\rm B_2} \frac{[{\rm B_2}]}{C^{\rm e}} = \gamma_{\rm B_2} C_{\rm B_2} , \qquad C_{\rm B_2} \equiv \frac{[{\rm B_2}]}{C^{\rm e}}$$
(2-4)

其中 $\gamma_{\rm B}$ 、 $\gamma_{\rm B_2}$ 為單體及雙體的活性係數 (activity coefficient)。[B]為單 體的體積莫耳濃度, [B₂]為雙體的體積莫耳濃度。 C° 代表標準狀態 體積莫耳濃度, 定義為1 mol L^{-1} 。

考慮在稀薄溶液下, $\gamma_{\rm B} \rightarrow 1$ 、 $\gamma_{\rm B_2} \rightarrow 1$,則公式 (2-2) 改寫為

$$K = \frac{a_{\rm B_2}}{a_{\rm B}^2} \approx \frac{C_{\rm B_2}}{C_{\rm B}^2}$$
(2-5)

上式的 $C_{B_{2}}$ 為稀薄溶液下,單體 B 與雙體 B₂的活性 (activity)。

單體濃度[B]、雙體濃度[B2]與製備濃度[B]0 關係為

$$[B]_{0} = [B] + 2[B_{2}]$$
(2-6)
我們將上式等號的左右兩邊同除以 C^{\bullet} ,則上式可寫成
 $C_{0} = C_{B} + 2C_{B_{2}}$ (2-7)
其中 $C_{0} = [B]_{0} / C^{\bullet}$ 。
公式 (2-5)可改成下式
(2-8)

$$\frac{CB}{1} = \frac{CB_2}{KCB}$$
(2-8)

式 (2-8) 再改寫為

$$\frac{C_{\rm B}}{1} = \frac{2C_{\rm B_2}}{2KC_{\rm B}} = \frac{C_{\rm B} + 2C_{\rm B_2}}{1 + 2KC_{\rm B}}$$
(2-9)

我們將式 (2-7) 代入式 (2-9) 得

$$\frac{C_{\rm B}}{1} = \frac{2C_{\rm B_2}}{2KC_{\rm B}} = \frac{C_0}{1 + 2KC_{\rm B}}$$
(2-10)

利用式 (2-10) 中的最後一個等式並整理如下

$$\frac{C_0}{C_{\rm B_2}} = 2 + \frac{1}{KC_{\rm B}} \tag{2-11}$$

由式 (2-5) 得 CB 與 CB₂ 的關係



根據 Beer's Law,在光徑為 b 與濃度為[B₂]時,單一波數 v 下的雙體 N-H 基伸縮振動 (stretching vibration) 吸收度 A_d(v)表示為

$$A_{\rm d}(\tilde{v}) = \varepsilon_{\rm d}(\tilde{v})b[B_2] \tag{2-14}$$

 $\mathcal{E}_{d}(\tilde{v})$ 為單一波數 \tilde{v} 下的雙體莫耳吸收係數。

我們可以使用 Galactic 公司出版的曲線擬合 (curve fitting) 軟體 GRAMS/32 AI 對 IR 光譜圖以高斯-羅倫茲混和函數 (mixed Gauss-Lorentz function) 進行適解,則單體吸收鋒與雙體吸收鋒即可分離出 來。我們可以將分離出來的雙體吸收鋒以積分表示:

$$\begin{aligned} A_{d} &= \int_{Band} A_{d}(\tilde{v})d\tilde{v} \end{aligned} \tag{2-15} \end{aligned}$$
上式中 A_{d} 為雙體的總吸收度。
將式 (2-14) 代入 (2-15) 我們可得到
 $A_{d} &= \int_{Band} \varepsilon_{d}(\tilde{v})b[B_{2}]d\tilde{v} = b[B_{2}] \int_{Band} \varepsilon_{d}(\tilde{v})d\tilde{v} = \varepsilon_{d}b[B_{2}] \qquad (2-16)$
其中 $\int_{Band} \varepsilon_{d}(\tilde{v})d\tilde{v} = \varepsilon_{d}$ 為雙體總莫耳吸收係數。我們由式 (2-16) 可得
知雙體濃度[B_{2}]為

$$[B_2] = \frac{A_d}{\varepsilon_d b}$$
(2-17)

其中 $[B_2] = C_{B_2}C^{\circ}$ 。上式可改寫為

$$C_{\rm B_2} = \frac{A_{\rm d}}{\varepsilon_{\rm d} b} \frac{1}{C^{\rm o}}$$
(2-18)

將式 (2-18) 代入式 (2-13) 並利用 $C_0 = [B]_0 / C^{\circ}$ 整理後我們可得到

$$\frac{[\mathbf{B}]_0}{A_{\rm d}} = \frac{2}{\varepsilon_{\rm d}b} + \sqrt{\frac{C^{\oplus}}{K\varepsilon_{\rm d}b}} \frac{1}{\sqrt{A_{\rm d}}}$$
(2-19)

公式 (2-19) 為雙體總吸收度 A_d 與製備濃度[B]₀之間的關係式。 A_d 可由雙體吸收鋒的求得,製備濃度[B]₀與光徑 b 皆為已知的物理量。 我們利用 $\frac{[B]_0}{A_d}$ 對 $\frac{1}{\sqrt{A_d}}$ 作圖可得到截距 q 為 $\frac{2}{\varepsilon_d b}$ 、斜率 p 為 $\sqrt{\frac{C^{\circ}}{K\varepsilon_d b}}$,平衡常數 K 與雙體總莫耳吸收係數 ε_d 為: $K = \frac{q}{2p^2}C^{\circ}$ 1896 (2-20) $\varepsilon_d = \frac{2}{ab}$ (2-21)

公式 (2-20) 和 (2-21) 是利用雙體總吸收度 Ad 與製備濃度[B]0 之間的關係式來求得。同樣的,我們可以利用單體總吸收度 Am 與製 備濃度[B]0之間的關係式來求得平衡常數 K 與單體總莫耳吸收係數 ε_m 。 我們利用式 (2-10) 中的第一與第三項等式,整理如下

$$\frac{C_0}{C_{\rm B}} = 1 + 2KC_{\rm B} \tag{2-22}$$

同式 (2-16) 的推導, 在光徑為 b 和濃度[B]時單體吸收鋒的總吸收 度 Am 可以表示如下

$$A_{m} = \int_{Band} \varepsilon_{m}(\tilde{v})b[B]d\tilde{v} = b[B] \int_{Band} \varepsilon_{m}(\tilde{v})d\tilde{v} = \varepsilon_{m}b[B]$$
(2-23)
上式中 $A_{m}(\tilde{v})$ 代表在光徑為 b 和濃度[B]時,單一波數 \tilde{v} 下的單體吸
收度。 $\varepsilon_{m} = \int_{Band} \varepsilon_{m}(\tilde{v})d\tilde{v}$ 為單體總莫耳吸收係數。
我們由 (2-23) 可得到單體濃度[B]為6
[B] = $\frac{A_{m}}{\varepsilon_{m}b}$ (2-24)

其中 $[B] = C_B C^{\circ}$,上式可改寫為

$$C_{\rm B} = \frac{A_{\rm m}}{\varepsilon_{\rm m} b} \frac{1}{C^{\circ}}$$
(2-25)

將式 (2-25) 代入式 (2-22),並利用 $C_0 = [B]_0 / C^{\circ}$ 整理如下

$$\frac{[\mathbf{B}]_0}{A_{\mathrm{m}}} = \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{m}}b} + \frac{2K}{(\varepsilon_{\mathrm{m}}b)^2 C^{\oplus}} A_{\mathrm{m}}$$
(2-26)

公式 (2-26) 為總吸收度 A_m 與製備濃度 $[B]_0$ 之間的關係式。利用 $\frac{[B]_0}{A_m}$ 對 A_m 作圖可得到截距 q 為 $\frac{1}{\varepsilon_m b}$ 、斜率 p 為 $\frac{2K}{(\varepsilon_m b)^2 C^{\oplus}}$ 。則平衡 常數 K與單體總莫耳吸收係數 ε_m 可由截距 q 和斜率 p 來得到:

$$K = \frac{p}{2q^2}C^{\circ}$$
 (2-27)

 $\varepsilon_m = \frac{1}{qb}$
 (2-28)

 若雙體為環狀雙體,我們由公式 (2-20) 和公式 (2-27) 所求得
 (2-27)

 值都代表單雙體自結合平衡常數 K。除了誤差所導致的不同外,

 本質上都是一樣的。在 2.2-二甲基-3-乙基-3-戊醇 (DMEP) 的自結

 實驗 ³⁰ 已經驗證了這一點。

的

在

合

在雙體是由兩個反式單體 (trans monomer) 所組成的線性雙體 (linear dimer) 時,我們無法總吸收度 A_m 與[B]₀之間的關係式 (2-26) 來求得平衡常數 K。因為反式單體與線性雙體的終端基 (terminal group) N-H 基伸縮振動 (stretching) 頻率很接近,從 NNP 的 IR 光譜 上無法分離出這兩種訊號,所以只觀察到一個吸收鋒 A_m :

$$A_{\rm m} = \int_{\rm Band} A_{\rm m,t} \left(\tilde{v} \right) d\tilde{v} + \int_{\rm Band} A_{\rm m,2} \left(\tilde{v} \right) d\tilde{v}$$
(2-29)

由 Beer's Law 可知 $A_{m,t}(\tilde{v}) = \varepsilon_{m,t}(\tilde{v})b[B]$ 與 $A_{m,2}(\tilde{v}) = \varepsilon_{m,2}(\tilde{v})b[B_2]$ 。 $A_{m,t}(\tilde{v})$ 與 $A_{m,2}(\tilde{v})$ 分別為單一波數 \tilde{v} 下、光徑為 b,反式單體濃度 [B]與線性雙體終端基濃度[B₂]時的吸收度。 $\varepsilon_{m,t}(\tilde{v})$ 與 $\varepsilon_{m,2}(\tilde{v})$ 分別 為反式單體與線性雙體終端基在單一波數 \tilde{v} 下的莫耳吸收係數。

吸收鋒Am可改寫為

$$A_{m} = b[B] \int_{Band} \varepsilon_{m,t}(\tilde{v})d\tilde{v} + b[B_{2}] \int_{Band} \varepsilon_{m,2}(\tilde{v})d\tilde{v} \qquad (2-30)$$

其中 $\int_{Band} \varepsilon_{m,t}(\tilde{v})d\tilde{v} = \varepsilon_{m,t}$ 為反式單體總莫耳吸收係數,
 $\int_{Band} \varepsilon_{m,2}(\tilde{v})d\tilde{v} = \varepsilon_{m,2}$ 為線性雙體終端基總莫耳吸收係數。
我們再將式 (2-30) 以 $\varepsilon_{m,t}$ 及 $\varepsilon_{m,2}$ 改寫為
 $A_{m} = \varepsilon_{m,t}b[B] + \varepsilon_{m,2}b[B_{2}] \qquad (2-31)$

上式等號兩邊同除以[B]₀與光徑 b 得

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \frac{\varepsilon_{\rm m,t}[{\rm B}] + \varepsilon_{\rm m,2}[{\rm B}_2]}{[{\rm B}]_0}$$
(2-32)

由式 (2-6) 得知

$$[B] = [B]_0 - 2[B_2]$$
(2-33)

將式 (2-33) 代入式 (2-32) 置換掉[B]得到

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \varepsilon_{\rm m,t} + \left(\frac{\varepsilon_{\rm m,2}}{2} - \varepsilon_{\rm m,t}\right) \frac{2[{\rm B}_2]}{[{\rm B}]_0}$$
(2-34)

另外定義雙體的莫爾分率 f_d 如下,



藉由式 (2-5) 與式 (2-7) 的關係,我們可解出

$$C_{\rm B_2} = \frac{1}{2} C_0 \left(\frac{\sqrt{1 + 8KC_0} - 1}{\sqrt{1 + 8KC_0} + 1} \right)$$
(2-37)

將式 (2-37) 代入式 (2-35) 整理得到

$$f_{\rm d} = \left(\frac{\sqrt{1 + 8KC_0} - 1}{\sqrt{1 + 8KC_0} + 1}\right) \tag{2-38}$$

利用公式 (2-20) 求得自結合平衡常數 K後,我們可再進一步利 用公式 (2-36) 以 $\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b}$ 對 $f_{\rm d}$ 作圖,由截距q和斜率p可求得 $\varepsilon_{{\rm m},{\rm t}}$ 與 $\varepsilon_{{\rm m},2}$:



2.2 實驗方法

2.2.1 儀器設備

- . 傅立葉轉換紅外線光譜儀 Digilab Excalibur HE Series FTS3100。
 儀器解析度 (resolution) 為 2cm⁻¹。
- 電子溫度計 Omega Model HH22 用以連接至樣品槽即時監控溫度。(溫度誤差控制在 ±1°C 以內)
- 3. 恆溫控制水槽 Thermo NESLAB RTE17。
- 4. 氟化鈣鹽片 Buck Scientific CaF₂ (32x3mm) 與鉛製墊圈 1mm。我 們以氰基丙烯酸酯 (cyanoacrylate) 黏合墊圈及鹽片。
- 5. 電子天平 Ohaus Explorer (E10640), 可顯示至 0.1mg。
- 注射針筒 Hamilton syringe。容量及型號分別為:250µl (1725RN)、
 500µl (1750RN), 1ml (1001RN)及特浦 Top Surgical 10ml。
- 7. 樣品瓶 Nichiden-Rika Glass 10ml、50ml 及 Kimble Glass 4ml。
- 8. 血清塞 Chem Glass white septum stopper。

2.2.2 實驗藥品

1. 氮-甲基丙醯胺 (N-methylpropionamide): TCI 藥廠, 純度 99%。

2. 環己烷 (cyclohexane): Tedia 藥廠, 純度 99.95%。

3. 四氯化碳 (tetrachloromethane): Merck 藥廠, 純度 99.8%。

4. 四氯乙烯 (tetrachloroethene): Tedia 藥廠, 純度 99.98%。

5. 二硫化碳 (carbon disulfide): Tedia 藥廠, 純度 99%。

6. 三氯乙烯 (trichloroethene): Alfa Aesar 藥廠, 純度 98%。

2.2.3 實驗步驟

溶液配置:

- (1)取10ml樣品瓶置於電子天平中歸零後以250µl注射針筒抽取溶 質氮-甲基丙醯胺(N-methylpropioamide)至10ml樣品瓶內並記 錄重量。紀錄完取樣重量後歸零,取10ml注射針筒抽取溶劑至 樣品瓶後記錄重量。最後以血清塞蓋上,並以封口膜(parafilm) 密封做為母液。
- (2) 準備新的 10ml 空樣品瓶準備做第一次稀釋。拿 1ml 注射針筒抽 取步驟(1)所配置的母液至 10ml 樣品瓶後,再以 10ml 注射針 筒抽取溶劑稀釋。記錄下取樣重量後以血清塞及封口膜密封。

- (3) 取新的 4ml 樣品瓶做第二次稀釋。以 1ml 注射針筒抽取步驟(2) 中所配置的稀釋液到 4ml 樣品瓶中,再以另一隻 1ml 注射針筒 抽取溶劑做稀釋。記錄下抽取重量後以血清塞及封口膜密封。以 同樣步驟重複配置 10 瓶不同濃度的樣品待測。
- (4) 在配置過程中所記錄的數值均為重量 (g)。但是在後續計算所使用的單位均為體積莫耳濃度 M (mol L⁻¹)。因此需查詢溶劑在不同溫度下的密度後,再將重量換算成體積。不同溫度下的溶劑密度可由查詢密度隨溫度變化的公式²⁹所得到。實驗上用的溶劑整理於表 2.1。
- 表2.1 密度 (g/ml) 與溫度 (K) 關係式為density = A×B^{-(1-T/C)ⁿ},
 式中A、B、C、n代表依化合物而不同的參數,T為絕對
 溫度K。表內分別為C₂HCl₃、CS₂、C₂Cl₄、CCl₄和
 cyclohexane 的四個參數。

	А	В	С	n
C_2HCl_3	0.5132	0.27543	571.00	0.28571
CS_2	0.4759	0.28740	552.00	0.32260
C_2Cl_4	0.6687	0.32883	620.00	0.35630
CCl_4	0.5573	0.27137	556.35	0.29000
cyclohexane	0.2734	0.27368	553.54	0.28511

[引自 Ref. 29, C. L. Yaws, *Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons* (William Andrew Inc., New York, 2008).]

第三章 氮-甲基丙醯胺的在不同溶劑下的自結合

3.1 前言

本實驗室的新公式架構在單雙體自結合,公式本身的特點就是 能獨立從 IR 光譜上的單體吸收鋒求到自結合平衡常數 K 與單體的莫 耳吸收係數 Em。同樣的,從 IR 光譜上的雙體吸收鋒也能獨立求得自 結合平衡常數 K,雙體的莫耳吸收係數 Ed。並且由單體吸收鋒所求 到的平衡常數能夠與雙體吸收鋒所得到的平衡常數互相比較。

新公式已成功應用在高立體障礙的 2,2-二甲基-3-乙基-3-戊醇 (2,2-dimethyl-3-ethyl-3-pentanol, 簡稱 DMEP)³⁰的自結合, 見圖 3.1。 圖 3.2 為 DMEP 溶於四氯乙烯下的 IR 光譜。在 3620 cm⁻¹ 與 3520 cm⁻¹ 的吸收鋒分別為單體和環狀雙體的訊號。



圖3.1 2,2-二甲基-3-乙基-3-戊醇 (DMEP) 自結合示意圖,虛線代 表氫鍵。





[Adapted from Fig. 2 in ref. 30, J. S. Chen, C. C. Wu and D. Y. Kao, Spectrochimica Acta Part A **60**, 2287 (2004).]

DMEP 分子的 O-H 基旁有許多的支鏈。因此 DEMP 在自結合時 會有很大的立體障礙,不容易形成三體以上的多體。相反的, NMP 1896 分子的 N-H 基旁沒有太多的支鏈,在濃度較高的情況下易形成多體。 因此需要控制 NMP 溶液的濃度,並且以光譜上的擬合結果做為判斷 依據,只對沒有多體存在的情況下做進一步的分析。

NMP 的自結合方式與 DMEP 不同, DMEP 的單體與雙體各只 有一種構型。但 NMP 的單體與雙體則各有兩種構型,分別為順式單 體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、環狀雙體 (cylic dimer) 與線性雙體 (linear dimer),見圖 3.3。因為共有四種可能的構 型存在,所以即使 IR 光譜上只表現出兩根吸收鋒 (如圖 3.4 所示) 也無法直接的去指認這兩根吸收鋒只來自於單體(順式或反式)及雙 體(順式或反式)的 N-H 基伸縮振動。因此必須借助理論計算(見 附錄 A3.2),以 PBE1PBE/6-311++G**層次(level)所計算的 N-H 基 伸縮振動頻率來判別 IR 光譜中的各個不同吸收位置的吸收鋒是由哪 些構型的 N-H 基伸縮振動所貢獻。



cyclic dimer

linear dimer

圖3.3 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的四種構型,分別為順式單體 (cis monomer,左上)、反式單體 (trans monomer,右上)、環狀 雙體 (cylic dimer,左下) 與線性雙體 (linear dimer,右下), 圖中的虛線代表氫鍵。

以 NMP 在四氯乙烯,濃度 7.1×10⁻³ mol L⁻¹,溫度 298K 下的 IR 光譜圖為例,見圖 3.4。從 NMP 在 CDCl₃,溫度 298K 下的 NMR 氫 譜 (圖 1.9) 已量測到反式單體 (trans monomer) 的含量高達 96.3%, 順式單體含量很少,可以判定 NMP 主要是以反式單體存在。理論計 算則預測反式單體的 N-H 基伸縮振動頻率在 3459 cm⁻¹,順式單體為 3418 cm⁻¹。圖 3.4 中位於 3469 cm⁻¹ 的吸收鋒可合理認為是由反式單 體的 N-H 基伸縮振動的訊號,而 3426 cm⁻¹ 處觀察到的微弱訊號則 是少量的順式單體 N-H 基伸縮振動的訊號。



圖3.4 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯,298K,7.1×10⁻³ mol L⁻¹下 IR 光譜的適解曲線。圖中 3469 cm⁻¹、3426 cm⁻¹ 與 3370 cm⁻¹處的吸收鋒分別為反式單體 (trans monomer)、 順式單體 (cis monomer) 與線性雙體 (linear dimer) 所貢獻 的訊號。

理論計算預測的線性雙體最大吸收鋒位置為3367 cm⁻¹,環狀雙 體為3200 cm⁻¹。圖 3.4 位於在3370 cm⁻¹的吸收鋒可確定是由線性雙 體 (linear dimer)所貢獻。環狀雙體的吸收鋒從圖3.4 中則完全未觀 察到。

實驗結果 NMP 在 CDCl₃下的氫譜、C₂Cl₄下的 IR 光譜及理論計 算皆支持 NMP 的自結合是以反式單體 (trans monomer) 自結合成線 性雙體 (linear dimer),見圖 3.5。下一節將以第二章推導出的新公式 來求取此類 (圖 3.5 所示) 自結合光譜上的各項參數,包括反式單體 N-H 基伸縮振動總莫爾吸收係數、線性雙體端基 (linear dimer end group) N-H 基伸縮振動總莫爾吸收係數、線性雙體端基 (linear dimer end N-H 基伸縮振動總莫爾吸收係數又單雙體自結合平衡常數。





3.2 實驗數據

3.2.1 氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於三氯乙烯 (C₂HCl₃) 系統

圖 3.6 為氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯 (298K 下的介電常 數為 3.422) 298K 下 0.007407 mol L⁻¹ 到 0.01480 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖。 圖 3.7 為圖 3.6 中濃度為 0.01480 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖,利用 Galactic 公司出版的曲線擬合 (curve fitting) 軟體 GRAMS/32 AI 對圖 3.6 的 IR 光譜圖以高斯-羅倫茲混和函數 (mixed Gauss-Lorentz function) 進 行適解以分離出單體與雙體吸收鋒。



圖3.6 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯,298K 下的 IR 光譜圖。 (由上而下濃度分別為 0.01480 mol L⁻¹、0.01362 mol L⁻¹、 0.01151 mol L⁻¹、0.009398 mol L⁻¹、0.007407 mol L⁻¹)



	單骨	豊吸收峰		雙體	吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 288K						
0.00955	3465.9	16.2	3.489	3356.1	77.3	0.717
0.01041	3465.8	16.2	3.816	3353.0	76.3	0.828
0.01149	3465.8	16.2	4.189	3354.1	80.7	0.977
0.01246	3465.8	16.1	4.535	3353.0	78.5	1.119
0.01356	3465.8	16.2	4.911	3353.1	80.7	1.288
0.01466	3465.8	16.1	5.312	3354.6	80.4	1.454
0.01572	3465.8	16.1	5.694	3353.4	78.7	1.637
0.01669	3465.8	16.1	6.021	3353.0	79.5	1.801
0.01780	3465.8	16.1	6.377	3354.8	78.8	1.981
0.01990	3465.8	16.1	7.119	3353.7	77.8	2.370
T = 298K			1896			
0.00636	3466.2	16.4	2.177	3357.5	80.1	0.290
0.00740	3466.2	16.4	2.517	3357.2	80.0	0.380
0.00847	3466.2	16.4	2.872	3357.1	80.4	0.475
0.00939	3466.2	16.4	3.186	3356.6	80.6	0.577
0.01053	3466.2	16.4	3.549	3358.3	80.7	0.703
0.01151	3466.2	16.4	3.873	3357.6	81.9	0.818
0.01251	3466.2	16.4	4.197	3357.8	85.5	0.941
0.01362	3466.2	16.4	4.576	3357.6	80.7	1.083
0.01480	3466.2	16.4	4.944	3356.7	83.6	1.248
0.01578	3466.2	16.4	5.316	3357.9	83.6	1.386

表3.1 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯,不同濃度與不同溫度下,單體 與雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。

接續表 3.1。

	單體	吸收峰		雙體	曹吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 308K						
0.01129	3466.5	16.7	3.612	3355.1	73.5	0.622
0.01230	3466.5	16.6	3.938	3355.8	74.3	0.720
0.01345	3466.5	16.6	4.254	3356.2	75.8	0.840
0.01451	3466.5	16.6	4.581	3354.8	71.8	0.956
0.01576	3466.5	16.6	4.982	3355.2	75.1	1.092
0.01673	3466.5	16.6	5.287	3356.3	76.8	1.212
0.01782	3466.5	16.7	5.622	3355.7	75.1	1.346
0.01897	3466.4	16.6	5.986	3357.4	71.8	1.498
0.02002	3466.4	16.6	6.322	3355.3	74.5	1.630
0.02383	3466.4	16.7	7.51889	6 3356.9	73.1	2.166
T = 318K						
0.01286	3466.8	17.0	3.937	3355.6	70.5	0.624
0.01384	3466.7	17.0	4.228	3356.3	70.4	0.720
0.01565	3466.8	16.9	4.783	3357.0	73.1	0.888
0.01671	3466.8	16.9	5.109	3358.3	70.6	0.994
0.01738	3466.7	17.0	5.318	3359.4	70.9	1.056
0.01919	3466.8	16.9	5.833	3358.6	70.3	1.242
0.02010	3466.7	16.9	6.120	3358.7	70.9	1.347
0.02077	3466.7	17.0	6.320	3358.7	70.1	1.424
0.02300	3466.7	16.8	7.000	3358.3	70.1	1.675
0.02715	3466.7	16.8	8.231	3358.5	70.3	2.185

NMP 在三氯乙烯系統四組溫度下 (288K、298K、308K、318K), 以雙體總吸收度 Ad對製備濃度[B]0作圖,圖 3.8 所示。利用式 (2-19) 以[B]0 Ad⁻¹對 Ad^{-1/2} 作線性圖以求出截距 q 及斜率 p,見圖 3.9。再以 式 (2-20) 與式 (2-21) 可得到平衡常數 K 和線性雙體總莫耳吸收係 數 Ed,見表 3.2。



另外 Ad 的理論值可利用式 (2-37) 及式 (2-16) 的關係解出:

$$A_{\rm d} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\rm d} b[{\rm B}]_0 \left(\frac{\sqrt{1 + 8KC_0} - 1}{\sqrt{1 + 8KC_0} + 1} \right) , \qquad C_0 \equiv \frac{[{\rm B}]_0}{C^{\Theta}}$$
(3-1)

利用從實驗上所求到的平衡常數 K 與雙體總莫耳吸收係數 Ed代入式 (3-1) 並以 Ad 對[B]0 作圖可得到圖 3.8 (實線部分) 的理論線。



圖3.9 利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯
 下之線性圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、
 298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-▼-)。

利用公式 (2-36),以 $A_m(b[B]_0)^{-1}$ 對 f_d 作線性圖得到截距q和斜率p,見圖 3.10。再利用式 (2-39)與式 (2-40)可以進一步求得反式單體總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 與線性雙體端基總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$,見表 3.2。

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \varepsilon_{\rm m,t} + \left(\frac{\varepsilon_{\rm m,2}}{2} - \varepsilon_{\rm m,t}\right) f_{\rm d}$$
(2-36)

$$\varepsilon_{m,t} = q \tag{2-39}$$

$$\varepsilon_{m,2} = 2p + 2q \tag{2-40}$$

以雙體總吸收度 Ad 對製備濃度[B]0 的關係式 (2-19) 求得四組不

同溫度下的平衡常數 K後,可進一步利用 van't Hoff equation:

$$\ln K = \frac{\Delta S^{*}}{R} - \frac{\Delta H^{*}}{R} \frac{1}{T}$$
(3-2)

其中 ΔH^{\bullet} 為標準焓、 ΔS^{\bullet} 為標準熵、R 為氣體常數及 T 為絕對溫度。 以 $\ln K$ 對 $\frac{1}{T}$ 作圖 (圖 3.11 所示) 可分別從截距和斜率求得 ΔS^{\bullet} 與 ΔH^{\bullet} ,見表 3.2。



圖3.11 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯下的 van't Hoff plot。

	平衡常數 K $e_{\rm d}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L $e_{\rm m_1}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L $e_{\rm m_2}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ l13.8 ± 0.28434.9 ± 95.23745.3 ± 0.46010.9 ± 177.111.2 ± 0.48069.5 ± 183.83448.2 ± 0.55738.9 ± 211.69.4 ± 0.27266.7 ± 99.13215.4 ± 0.65634.3 ± 294.18.1 ± 0.46493.7 ± 225.63086.4 ± 0.35626.7 ± 108.2	鐵調管四個	恩莫耳吸收係數 Eq K同温度下的平衡增	、單體總莫耳吸收係數 cn 常數所求得的單雙體自結	n:t,雙體端基總莫耳吸 :合標準焓 △HP和標準;	.收係數
13.8 ± 0.2 8434.9 ± 95.2 3745.3 ± 0.4 $6010.9 \pm 1^{\circ}$ 11.2 ± 0.4 8069.5 ± 183.8 3148.2 ± 0.5 $5738.9 \pm 2^{\circ}$ 9.4 ± 0.2 7266.7 ± 99.1 3215.4 ± 0.6 $5634.3 \pm 2^{\circ}$ 8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 5626.7 ± 10	13.8 ± 0.2 8434.9 ± 95.2 3745.3 ± 0.4 6010.9 ± 15 11.2 ± 0.4 8069.5 ± 183.8 3748.2 ± 0.5 5738.9 ± 2 9.4 ± 0.2 7266.7 ± 99.1 3215.4 ± 0.6 5634.3 ± 26 8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 5626.7 ± 16		平衡常數K	$\varepsilon_d/\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{L}$	e _{m,t} / cm ⁻² mol ⁻¹ L	$\varepsilon_{\rm m,2}$ / cm ⁻² m
11.2 \pm 0.48069.5 \pm 183.8 A 3448.2 \pm 0.55738.9 \pm 2119.4 \pm 0.27266.7 \pm 99.13215.4 \pm 0.65634.3 \pm 2948.1 \pm 0.46493.7 \pm 225.63086.4 \pm 0.35626.7 \pm 108	11.2 ± 0.4 8069.5 ± 183.8 3448.2 ± 0.5 5738.9 ± 211 9.4 ± 0.2 7266.7 ± 99.1 3215.4 ± 0.6 5634.3 ± 294 8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 5626.7 ± 108 *標準 焓 $\Delta H^{\circ} = -13.9 \pm 0.3$ kJ mol ⁻¹	1	13.8 ± 0.2	8434.9 ± 95.2	3745.3 ± 0.4	6010.9 ± 177
9.4 ± 0.2 7266.7 ± 99.1 3215.4 ± 0.6 5634.3 ± 294 8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 5626.7 ± 108	9.4 ± 0.2 7266.7 ± 99.1 3215.4 ± 0.6 5634.3 ± 294 8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 5626.7 ± 108 *標準焓 △H ^o = -13.9 ± 0.3 kJ mol ⁻¹		11.2 ± 0.4	8069.5 ± 183.8	3 448.2 ± 0.5	5738.9 ± 211
8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 $5626.7 \pm 108.$	8.1 ± 0.4 6493.7 ± 225.6 3086.4 ± 0.3 5626.7 ± 108. < <td></td> <td>9.4 ± 0.2</td> <td>7266.7 ± 99.1</td> <td>3215.4 ± 0.6</td> <td>$5634.3 \pm 294.$</td>		9.4 ± 0.2	7266.7 ± 99.1	3215.4 ± 0.6	$5634.3 \pm 294.$
	〉標準焓 ΔH ^o = -13.9±0.3 kJ mol ⁻¹		8.1 ± 0.4	6493.7 ± 225.6	3086.4 ± 0.3	$5626.7 \pm 108.$

氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯系統,不同溫度下所求得的單雙體自結合平衡常數 K, 表3.2

單雙體自結合標準熵 ΔS^o = -26.5 ± 1.2 J mol⁻¹K⁻¹

48

3.2.2 氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於二硫化碳 (CS₂) 系統

圖 3.12 為氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳 (298K 下的介電 常數為 2.6105) 298K 下 0.003339 mol L⁻¹ 到 0.007464 mol L⁻¹ 的 IR 光 譜圖。圖 3.13 則為圖 3.12 中濃度 0.005373 mol L⁻¹ 的 IR 光譜適解 曲線,利用 Galactic 公司出版的曲線擬合 (curve fitting) 軟體 GRAMS/32 AI 對圖 3.12 的 IR 光譜圖以高斯-羅倫茲混和函數 (mixed Gauss-Lorentz function) 進行適解以分離出單體與雙體吸收鋒。



圖3.12 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在二硫化碳, 298K 下的 IR 光譜圖 (由上而下濃度分別為 0.007464 mol L⁻¹、0.006405 mol L⁻¹、 0.005373 mol L⁻¹、0.004327 mol L⁻¹、0.003339 mol L⁻¹)。



	單骨	豐吸收峰		雙骨	豐吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 288K						
0.003401	3459.5	16.7	1.084	3361.3	55.6	0.2601
0.003994	3459.5	16.3	1.285	3360.9	55.0	0.3385
0.004455	3459.5	16.2	1.415	3360.9	55.8	0.4087
0.004965	3459.4	16.2	1.606	3360.6	56.8	0.4925
0.005500	3459.4	16.2	1.753	3360.2	57.6	0.5851
0.005762	3459.4	16.2	1.836	3359.9	57.6	0.6352
0.006261	3459.4	16.3	1.991	3359.7	58.3	0.7288
0.006791	3459.4	16.2	2.150	3359.0	60.4	0.8363
0.007325	3459.4	16.2	2.316	3358.6	61.4	0.9485
0.007833	3459.3	16.3	2.466	3359.2	62.9	1.0570
T = 298K			189	6		
0.003339	3459.8	17.0	0.9887	3363.3	51.9	0.1708
0.003767	3459.8	16.9	1.1216	3363.3	51.2	0.2123
0.004327	3459.8	16.9	1.2805	3363.2	52.8	0.2731
0.004878	3459.8	16.8	1.4402	3362.6	51.4	0.3373
0.005373	3459.8	16.8	1.5864	3362.5	52.2	0.3991
0.005863	3459.8	16.8	1.7331	3362.6	53.1	0.4662
0.006405	3459.8	16.8	1.8989	3362.3	54.6	0.5429
0.006926	3459.8	16.8	2.0408	3361.9	54.7	0.6220
0.007464	3459.8	16.8	2.2037	3361.7	55.6	0.7283
0.008186	3459.8	16.8	2.4064	3361.4	57.2	0.8350

表3.3 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳,不同濃度與不同溫度下,單體與雙體最大 吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。

接續表 3.3。

	單劑	豐吸收峰		雙鼎	豐吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 308K						
0.003921	3460.1	17.6	1.149	3364.2	49.6	0.2060
0.004653	3460.1	17.6	1.372	3364.0	48.9	0.2825
0.005145	3460.1	17.6	1.517	3364.0	49.8	0.3384
0.005729	3460.1	17.5	1.690	3364.0	50.6	0.4072
0.006163	3460.1	17.6	1.813	3363.3	51.4	0.4645
0.006755	3460.1	17.5	1.986	3363.7	51.6	0.4864
0.007259	3460.1	17.5	2.128	3363.7	51.6	0.5439
0.007722	3460.1	17.5	2.272	3363.7	53.7	0.6160
0.008297	3460.1	17.5	2.423	3363.5	55.6	0.7740
0.008831	3460.0	17.5	2.561896	3363.1	57.0	0.8592
T = 318K						
0.004894	3460.5	18.2	1.411	3364.7	47.6	0.2376
0.005613	3460.4	18.2	1.608	3365.0	49.7	0.3042
0.006262	3460.4	18.2	1.806	3365.0	50.2	0.3704
0.007021	3460.4	18.2	2.020	3365.1	50.6	0.4554
0.007659	3460.4	18.1	2.203	3364.7	50.1	0.5296
0.008470	3460.4	18.1	2.435	3364.6	50.8	0.6300
0.009051	3460.4	18.1	2.610	3364.9	52.4	0.7081
0.009835	3460.4	18.1	2.818	3364.7	53.3	0.8145
0.010684	3460.4	18.1	3.051	3364.8	54.7	0.9377
0.011211	3460.4	18.1	3.206	3364.6	55.2	1.0160

NMP 在二硫化碳系統四組溫度下 (288K、298K、308K、318K), 以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度 $[B]_0$ 作圖,圖 3.14 所示 (實線為理論 線)。利用式 (2-19) 以 $[B]_0 A_d^{-1}$ 對 $A_d^{-1/2}$ 作線性圖以求出截距 q 及斜 率 p,見圖 3.15。再以式 (2-20) 與式 (2-21) 可得到平衡常數 K和 線性雙體總莫耳吸收係數 ε_d ,見表 3.4。





圖3.15 利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳
 下之線性圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、
 298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-▼-)。
利用公式 (2-36),以 $A_m(b[B]_0)^{-1}$ 對 f_d 作線性圖得到截距q和斜率p,見圖 3.16。再利用式 (2-39) 與式 (2-40) 可求得反式單體總 莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 與線性雙體端基總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$,見表 3.4。

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \varepsilon_{\rm m,t} + \left(\frac{\varepsilon_{\rm m,2}}{2} - \varepsilon_{\rm m,t}\right) f_{\rm d}$$
(2-36)

$$\varepsilon_{\rm m,t} = q \tag{2-39}$$

$$\varepsilon_{\rm m,2} = 2p + 2q \tag{2-40}$$

以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度 [B]₀ 的關係式 (2-19) 求得四組不同溫度下的平衡常數 K 後,利用 van't Hoff equation: $\ln K = \frac{\Delta S^{*}}{R} - \frac{\Delta H^{*}}{R} \frac{1}{T}$ (3-2)

其中 ΔH^{\bullet} 為標準焓、 ΔS^{\bullet} 為標準熵、R為氣體常數及T為絕對溫度。 以 $\ln K$ 對 $\frac{1}{T}$ 作圖可分別從截距和斜率求得 ΔS^{\bullet} 與 ΔH^{\bullet} , 見圖 3.17 與 表 3.4。

NMP 在二硫化碳,四組溫度下 (288K、298K、308K、318K)
所求得的平衡常數 K、雙體總莫耳吸收係數 Ed、反式單體總莫耳吸收係數 Em,t 與線性雙體端基總莫耳吸收係數 Em,2 整理於表 3.4。



圖3.17 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳下的 van't Hoff plot。

表3.4	氮-甲基	丙醯胺 (NMP) 於-	二硫化碳系統,不同溫月	度下所求得的自结合于	F 領 常 數 K,線性 雙
	體總莫- 及由四約	耳吸收係數 Eq、反过 詛不同溫度下的平衡	大單體總莫耳吸收係數 6 暫常數所求得的單雙體自	mit ·線性雙體端基總. 1結合標準焓 △H [®] 和標	莫耳吸收係數 ε _{m.2} 以 票準熵 ΔS ^Φ 。
受遇	/ K	平衡常數K	$\epsilon_d / \text{ cm}^{-2} \text{ mol}^{-1} L$	$\epsilon_{m,t}/\mathrm{cm}^{-2}\mathrm{mol}^{-1}\mathrm{L}$	$\varepsilon_{ m m,2}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
28	∞	27.0 ± 1.2	11065.0 ± 359.6	3282.5 ± 39.1	5565.7 ± 405.3
29	Š	17.1 ± 2.2	10867.7 ± 1002.83	2988.9 ± 12.3	5508.3 ± 174.6
30	Š	15.7 ± 0.4	10587.6 ± 181.0	2986.9 ± 23.8	5274.0 ± 326.1
31	8	12.6 ± 0.2	9725.7 ± 89.3	2906.0 ± 14.6	5360.9 ± 198.7
單雙體	自结合標	準焓 ΔH ^Φ = -18.7 =	e 1.1 kJ mol ⁻¹		
單雙醴	自结合標	準熵 ΔS ^o = -38.0 ±	: 3.6 J mol ⁻¹ K ⁻¹		

57

3.2.3 氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於四氯乙烯 (C₂Cl₄) 系統

圖 3.18 為 NMP 於四氯乙烯 (298K 下的介電常數為 2.268) 298K 下 0.003585 mol L⁻¹ 到 0.008149 mol L⁻¹ 的 IR 光譜。圖 3.19 為 圖 3.18 中濃度 0.007134 mol L⁻¹ 的 IR 光譜適解曲線,利用 Galactic 公司出版的曲線擬合 (curve fitting) 軟體 GRAMS/32 AI 對圖 3.19 的 IR 光譜圖以高斯-羅倫茲混和函數 (mixed Gauss-Lorentz function) 進 行適解以分離出單體與雙體吸收鋒。



圖3.18 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯, 298K 下的 IR 光譜圖 (由上而下濃度分別為 0.008149 mol L⁻¹、0.007134 mol L⁻¹、 0.005929 mol L⁻¹、0.004892 mol L⁻¹、0.003585 mol L⁻¹)。



	單燈	豐吸收峰		雙體	吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 298K						
0.003585	3469.2	15.1	0.9594	3372.7	53.2	0.2485
0.004223	3469.2	15.0	1.120	3370.9	53.0	0.3253
0.004892	3469.2	14.9	1.292	3371.1	53.5	0.4185
0.005306	3469.2	15.0	1.404	3372.1	53.7	0.4884
0.005929	3469.2	15.0	1.572	3371.6	54.6	0.5711
0.006474	3469.2	14.9	1.708	3370.8	54.9	0.6710
0.007134	3469.1	15.0	1.873	3370.5	56.1	0.7942
0.007644	3469.1	15.0	2.005	3370.4	56.2	0.9008
0.008149	3469.1	14.9	2.133	3369.6	56.5	1.001
0.008644	3469.1	15.0	2.267	3370.9	56.0	1.096
T = 308K			189	6		
0.002264	3469.4	15.6	0.5998	3372.2	43.6	0.08644
0.003638	3469.4	15.5	0.9599	3371.7	49.3	0.2008
0.004974	3469.4	15.5	1.294	3372.1	53.5	0.3573
0.006404	3469.4	15.5	1.671	3371.5	57.3	0.5526
0.007811	3469.3	15.5	2.026	3371.3	61.4	0.7744
0.009296	3469.3	15.5	2.406	3370.8	63.4	1.016
0.01070	3469.3	15.5	2.760	3370.0	64.0	1.290
0.01198	3469.3	15.5	3.094	3369.6	65.7	1.564
0.01339	3469.3	15.5	3.434	3369.7	63.5	1.845
0.01577	3469.2	15.5	4.055	3367.2	67.2	2.360

表3.5 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯系統中,不同濃度與不同溫度下, 單體與雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。

接續表 3.5。

	單體	豐吸收峰		雙骨	豐吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 318K						
0.001565	3469.6	16.2	0.3975	3372.9	38.5	0.03426
0.002764	3469.5	16.1	0.6983	3373.8	42.4	0.1010
0.004147	3469.5	16.1	1.039	3374.1	49.0	0.2101
0.005704	3469.5	16.1	1.426	3373.9	57.2	0.3794
0.007074	3469.5	16.1	1.778	3372.4	61.2	0.5554
0.008543	3469.5	16.0	2.133	3372.3	61.8	0.7440
0.01005	3469.4	16.0	2,492	3371.8	64.5	1.009
0.01107	3469.4	16.0	2.742	3370.9	68.0	1.231
0.01238	3469.4	16.0	3.052	3372.2	62.7	1.412
0.01461	3469.4	16.0	3.627396	3371.2	62.8	1.852
T = 328K						
0.002202	3469.6	16.6	0.5546	3376.4	48.7	0.05153
0.003812	3469.6	16.6	0.9553	3376.1	51.9	0.1451
0.005203	3469.6	16.6	1.297	3375.1	48.9	0.2560
0.006721	3469.6	16.6	1.676	3375.1	51.4	0.4082
0.008148	3469.6	16.6	2.027	3374.5	54.7	0.5741
0.009667	3469.6	16.6	2.403	3374.1	55.8	0.7644
0.01099	3469.6	16.6	2.716	3374.1	56.8	0.9712
0.01236	3469.6	16.6	3.052	3373.7	57.8	1.192
0.01361	3469.5	16.6	3.347	3373.8	58.3	1.353
0.01516	3469.5	16.6	3.702	3373.0	59.7	1.679

NMP 在四氯乙烯系統四組溫度下 (298K、308K、318K、328K), 以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 3.20 所示 (實線為理論 線)。利用式 (2-19) 以[B]₀ A_d^{-1} 對 $A_d^{-1/2}$ 作線性圖以求出截距 q 及斜 率 p,見圖 3.21。再以式 (2-20) 與式 (2-21) 可得到平衡常數 K和 線性雙體總莫耳吸收係數 ε_d ,見表 3.6。





圖3.20 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下,以Ad對[B]。作圖。 圖中四組溫度為:298K(---)、308K(---)、 318K(---)、328K(---)、



圖3.21 利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯
 下之線性圖。圖中四組溫度為:298K(-■-)、
 308K(-●-)、318K(-▲-)、328K(-▼-)。

利用公式 (2-36),以 $A_m(b[B]_0)^{-1}$ 對 f_d 作線性圖得到截距q和斜率p,見圖 3.22。再利用式 (2-39)與式 (2-40)可以進一步求得反式單體總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 與線性雙體端基總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$,見表 3.6。

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \varepsilon_{\rm m,t} + \left(\frac{\varepsilon_{\rm m,2}}{2} - \varepsilon_{\rm m,t}\right) f_{\rm d}$$
(2-36)

$$\varepsilon_{m,t} = q \tag{2-39}$$

$$\varepsilon_{m,2} = 2p + 2q \tag{2-40}$$

以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度 $[B]_0$ 的關係式 (2-19) 求得四組不同溫度下的平衡常數 K後,利用 van't Hoff equation:

$$\ln K = \frac{\Delta S^{\circ}}{R} - \frac{\Delta H^{\circ}}{R} \frac{1}{T}$$
(3-2)

其中 ΔH^{\bullet} 為標準焓、 ΔS^{\bullet} 為標準熵、R為氣體常數及T為絕對溫度。 以 $\ln K$ 對 $\frac{1}{T}$ 作圖可分別從截距和斜率求得 ΔS^{\bullet} 與 ΔH^{\bullet} , 見圖 3.23 與 表 3.6。

將 NMP 在四氯乙烯,四組溫度下 (298K、308K、318K、328K) 所求得的平衡常數 $K \cdot \varepsilon_{d} \cdot \varepsilon_{m,t} \cdot \varepsilon_{m,2} \cdot \Delta H^{o} 與 \Delta S^{o}$ 整理於表 3.6。



圖3.23 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯系統下的 van't Hoff plot。

×	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	海常數所求得的單雙體	emin when American 自结合標準焓 AHP A	www.mww.mww.mww.mww.mww.mww.mww.mww.mww
阃废 / K	平衡常數K	$\varepsilon_{\rm d}/{\rm cm}^{-2}{\rm mol}^{-1}{\rm L}$	$\varepsilon_{\rm mt}/{\rm cm}^{-2}{\rm mol}^{-1}{\rm L}$	$\varepsilon_{ m m,2}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
298	24.3 ± 1.9	10396.7 ± 576.7	2726.6 ± 2.5	4553.4 ± 130.3
308	19.8 ± 0.6	9890.5 ± 241.8 B	2671.5 ± 8.2	4614.0 ± 78.6
318	14.5 ± 0.6	10451.2 ± 337.6	2548.5 ± 8.4	4445.1 ± 104.6
328	10.6 ± 1.1	10717.3 ± 799.4	2537.8 ± 6.0	4295.6 ± 80.7
軍雙體自結合	標準焓 ΔH ^Φ = -19.9 ±	: 1.0 kJ mol ⁻¹		

單雙體自結合標準熵 ΔS^e = -40.5±3.3 J mol⁻¹K⁻¹

3.6 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯系統,不同溫度下所求得的單雙體自結合平衡常數 K,	雙體總莫耳吸收係數 Ed、反式單體總莫耳吸收係數 Emit, 線性雙體端基總莫耳吸收係數 Emiz	以及由四組不同溫度下的平衡常數所求得的單雙體自結合標準焓 AH ⁴ 和標準熵 AS ^a 。
表3.		

3.2.4 氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於四氯化碳 (CCl₄) 系統

圖 3.24 為 NMP 在四氯化碳 (298K 下的介電常數為 2.2280) 系 統,328K 下 0.004781 mol L⁻¹ 到 0.01425 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖。 圖 3.25 為圖 3.24 中濃度 0.009501 mol L⁻¹ 的 IR 光譜適解曲線,利用 Galactic 公司出版的曲線擬合 (curve fitting) 軟體 GRAMS/32 AI 對 圖 3.24 的 IR 光譜圖以高斯-羅倫茲混和函數 (mixed Gauss-Lorentz function) 進行適解以分離出單體與雙體吸收鋒。



圖3.24 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳,328K 下的 IR 光譜圖。 (由上而下濃度分別為 0.01425 mol L⁻¹、0.01231 mol L⁻¹、 0.009501 mol L⁻¹、0.007196 mol L⁻¹、0.004781 mol L⁻¹)



	單體	吸收峰		雙體	望吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 308K						
0.003330	3471.0	14.8	0.8641	3367.1	50.1	0.1712
0.004039	3471.0	15.2	1.057	3366.5	50.5	0.2436
0.004574	3471.0	15.1	1.194	3365.7	51.7	0.3038
0.005034	3471.0	15.0	1.314	3365.3	52.5	0.3592
0.005565	3470.9	15.0	1.459	3366.1	55.4	0.4280
0.006035	3470.9	15.0	1.571	3365.9	54.4	0.4926
0.006505	3470.9	15.0	1.692	3366.8	53.5	0.5616
0.007031	3470.9	15.0	1.833	3365.6	55.9	0.6391
0.007514	3470.9	15.2	1.949	3366.6	54.4	0.7157
0.007997	3470.9	15.2	2.082	3367.0	56.7	0.7944
T = 318K			1896			
0.004844	3471.9	15.1	1.245	3368.1	54.1	0.2530
0.005329	3471.0	15.8	1.361	3368.1	55.5	0.3007
0.005783	3471.6	15.3	1.482	3369.1	55.9	0.3494
0.006372	3471.3	15.2	1.639	3368.9	57.8	0.4157
0.006861	3471.3	15.0	1.760	3369.6	57.3	0.4725
0.007336	3471.3	15.0	1.872	3369.3	56.6	0.5310
0.007841	3471.3	15.5	2.002	3370.0	59.4	0.5978
0.008314	3471.2	15.4	2.128	3369.2	58.0	0.6594
0.008897	3471.3	15.8	2.270	3369.5	59.8	0.7438
0.009262	3471.3	15.8	2.366	3370.0	60.2	0.7951

表3.7 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳系統,不同濃度與不同溫度下,單體與 雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。

	單體	吸收峰		雙體	豐吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 328K						
0.004781	3471.1	16.2	1.197	3368.8	50.7	0.2102
0.006759	3471.1	16.4	1.680	3368.9	49.8	0.3930
0.007196	3471.1	16.2	1.794	3369.2	50.0	0.4382
0.008329	3471.1	16.2	2.073	3369.0	55.7	0.5699
0.009501	3471.1	16.2	2.360	3370.0	61.5	0.7181
0.01041	3471.1	16.2	2.580	3370.1	59.7	0.8328
0.01133	3471.1	16.1	2.811	3370.4	58.1	0.9717
0.01231	3471.0	16.2	3.049	3370.2	64.5	1.113
0.01325	3471.0	16.2	3.28039	6 3370.8	60.9	1.268
0.01425	3471.0	16.3	3.536	3370.1	62.2	1.428
T - 229V						
1 - 338K						
0.006533	3471.2	16.5	1.621	3371.8	50.7	0.2802
0.007526	3471.2	16.7	1.865	3369.8	51.1	0.3504
0.008422	3471.2	16.8	2.085	3370.4	50.4	0.4348
0.009243	3471.2	16.8	2.285	3371.7	52.7	0.5115
0.01001	3471.2	16.8	2.475	3371.2	52.8	0.5924
0.01102	3471.2	16.7	2.723	3372.1	52.8	0.7076
0.01204	3471.1	16.8	2.972	3371.6	54.8	0.8207
0.01290	3471.2	16.8	3.189	3371.1	53.6	0.9374
0.01395	3471.1	16.8	3.445	3371.5	53.8	1.071
0.01484	3471.1	16.8	3.668	3370.6	55.0	1.194

NMP 在四氯化碳系統四組溫度下 (308K、318K、328K、338K), 以雙體總吸收度 A_d對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 3.26 所示 (實線為理論 線)。利用式 (2-19) 以[B]₀ A_d⁻¹對 A_d^{-1/2} 作線性圖以求出截距 q 及斜 率 p,見圖 3.27。再以式 (2-20) 與式 (2-21) 可得到平衡常數 K和 雙體總莫耳吸收係數 ε_d,見表 3.8。





圖3.27 利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳
 下之線性圖。圖中四組溫度為:308K(-■-)、
 318K(-●-)、328K(-▲-)、338K(-▼-)。

利用公式 (2-36),以 $A_m(b[B]_0)^{-1}$ 對 f_d 作線性圖得到截距q和斜率p,見圖 3.28。再利用式 (2-39)與式 (2-40)可以進一步求得反式單體總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 與線性雙體端基總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$,見表 3.8。

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \varepsilon_{\rm m,t} + \left(\frac{\varepsilon_{\rm m,2}}{2} - \varepsilon_{\rm m,1}\right) f_{\rm d}$$
(2-36)

$$\varepsilon_{m,t} = q \tag{2-39}$$

$$\varepsilon_{m,2} = 2p + 2q \tag{2-40}$$

以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度 $[B]_0$ 的關係式 (2-19) 求得四組不同溫度下的平衡常數K後,可進一步利用 van't Hoff equation:

$$\ln K = \frac{\Delta S^{\circ}}{R} - \frac{\Delta H^{\circ}}{R} \frac{1}{T}$$
(3-2)

其中 ΔH^{\bullet} 為標準焓、 ΔS^{\bullet} 為標準熵、R為氣體常數及T為絕對溫度。 以 $\ln K$ 對 $\frac{1}{T}$ 作圖可分別從截距和斜率求得 ΔS^{\bullet} 與 ΔH^{\bullet} , 見圖 3.29 與 表 3.8。

將 NMP 在四氯乙烯,四組溫度下 (298K、308K、318K、328K) 所求得的平衡常數 K、 Ed、 Em,t 與 Em,2 整理於表 3.8。



圖3.29 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳系統下的 van't Hoff plot。

無調惑以及日	8莫耳吸收係數 Eq、反到四組不同溫度下的平衡	戊單體總莫耳吸收係數 夠常數所求得的單雙體	:Emit ·線性雙體端基。 自結合標準焓 ΔH ^T 转	總莫耳吸收係數 E ^{m,2} u標準熵 ΔS ^a 。
阃度 / K	平衡常數K	$\varepsilon_{\rm d} / {\rm cm}^{-2} { m mol}^{-1} { m L}$	$\epsilon_{m,t} / cm^{-2} \; mol^{-1} \; L$	$\varepsilon_{m,2}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
308	18.6 ± 0.3	10283.7 ± 102.6	2617.6 ± 15.9	5096.3 ± 209.0
318	13.0 ± 0.2	10284.9 ± 141.73	2587.3 ± 13.9	4778.1 ± 203.7
328	11.3 ± 0.2	9787.6 ± 137.7	2518.4 ± 6.3	4601.5 ± 80.9
338	8.1 ± 0.9	9585.5 ± 773.8	2491.7 ± 4.5	4696.9 ± 69.3
單雙體自結合	標準焓 ΔH ^Φ = -21.8 ± 3	.0 kJ mol ⁻¹		
軍雙體自結合	標準熵ΔS ^Φ = -46.6±9.	.7 J mol ⁻¹ K ⁻¹		

氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳系統,不同溫度下所求得的單雙體自結合平衡常數 K,

表3.8

75

3.2.5 氮-甲基丙烯胺 (NMP) 於環已烷 (Cyclohexane) 系統

圖 3.30 為氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在環已烷 (介電常數 2.0165, 298K), 308K 下 0.002380 mol L⁻¹ 到 0.003538 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖。 圖 3.31 為圖 3.30 中濃度 0.003538 mol L⁻¹ 的 IR 光譜適解曲線,利用 Galactic 公司出版的曲線擬合 (curve fitting) 軟體 GRAMS/32 AI 對 圖 3.31 的 IR 光譜圖以高斯-羅倫茲混和函數 (mixed Gauss-Lorentz function) 進行適解以分離出單體與雙體吸收鋒。



圖3.30 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在環己烷,308K 下的 IR 光譜圖。 (由上而下濃度分別為 0.003538 mol L⁻¹、0.003266 mol L⁻¹、 0.002951 mol L⁻¹、0.002676 mol L⁻¹、0.002380 mol L⁻¹)



	單體	毁收峰		雙體	吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 308K						
0.001744	3473.8	16.2	0.3849	3385.0	39.1	0.07211
0.002082	3473.8	16.4	0.4558	3385.4	40.4	0.1013
0.002380	3473.8	16.5	0.5179	3385.5	41.2	0.1272
0.002676	3473.8	16.2	0.5794	3385.0	44.8	0.1575
0.002951	3473.8	16.2	0.6366	3385.0	42.7	0.1863
0.003266	3473.8	16.1	0.6995	3385.1	43.2	0.2246
0.003538	3473.8	16.3	0.7566	3384.4	46.5	0.2588
T = 318K	Ē			8E		
0.002396	3472.7	17.6	0.5035	3384.8	37.5	0.0951
0.002701	3472.7	17.7	0.5635	3385.3	37.7	0.1221
0.003019	3472.7	17.4	0.6274	3385.4	39.5	0.1490
0.003257	3472.7	17.5	0.6754	3384.9	43.7	0.1665
0.003562	3472.7	17.6	0.7398	3385.2	41.2	0.1976
0.004162	3472.7	17.4	0.8518	3385.3	42.6	0.2600
0.004432	3472.7	17.3	0.9049	3384.8	44.3	0.2931

表3.9 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷系統中,不同濃度與不同溫度下,單體與 雙體最大吸收鋒位置、半高寬與總吸收度。

接續表 3.9。

	單體	吸收峰		雙體	吸收峰	
[B] _o	最大吸收位置	半高寬	總吸收度	最大吸收位置	半高寬	總吸收度
/ mol L ⁻¹	/ cm ⁻¹					
T = 323K						
0.002506	3473.8	18.7	0.5256	3386.8	41.0	0.08969
0.002863	3473.9	17.6	0.5974	3386.6	42.1	0.1175
0.003413	3473.9	17.5	0.7094	3385.6	42.9	0.1615
0.004064	3473.8	17.5	0.8367	3386.6	40.4	0.2126
0.004404	3473.8	17.4	0.9028	3386.6	43.3	0.2525
0.004736	3473.8	17.4	0.9692	3385.4	42.4	0.2927
0.004992	3473.8	17.3	1.010	3385.4	42.7	0.3132
T = 328K		2	190	E		
0.002216	3473.8	17.8	0.4811	3385.0	30.2	0.05996
0.002835	3473.8	17.7	0.6113	3385.6	29.9	0.09506
0.003161	3473.8	18.0	0.6777	3385.0	35.2	0.1140
0.003501	3473.8	17.8	0.7491	3385.0	33.5	0.1410
0.004088	3473.7	17.8	0.8689	3385.0	37.2	0.1873
0.004699	3473.8	17.9	0.9928	3385.0	37.8	0.2419
0.005054	3473.7	17.8	1.059	3385.0	37.7	0.2726

NMP 在環已烷系統四組溫度下 (308K、318K、323K、328K), 以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度 $[B]_0$ 作圖,圖 3.32 所示 (實線為理論 線)。利用式 (2-19) 以 $[B]_0 A_d^{-1}$ 對 $A_d^{-1/2}$ 作線性圖以求出截距 q 及斜 率 p,見圖 3.33。再以式 (2-20) 與式 (2-21) 可得到平衡常數 K和 線性雙體總莫耳吸收係數 ε_d ,見表 3.10。





圖3.33 利用公式 (2-19) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷下之線性圖。圖中四組溫度為:308K(-■-)、318K(-●-)、323K(-▲-)、328K(-▼-)。

利用公式 (2-36),以 $A_m(b[B]_0)^{-1}$ 對 f_d 作線性圖得到截距q和斜率p,見圖 3.34。再利用式 (2-39)與式 (2-40)可以進一步求得反式單體總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 與線性雙體端基總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$,見表 3.10。

$$\frac{A_{\rm m}}{[{\rm B}]_0 b} = \varepsilon_{\rm m,t} + \left(\frac{\varepsilon_{\rm m,2}}{2} - \varepsilon_{\rm m,t}\right) f_{\rm d}$$
(2-36)

$$\varepsilon_{m,t} = q \tag{2-39}$$

$$S_{m,2} - 2p + 2q$$
 (2-40)

以雙體總吸收度 A_d 對製備濃度 $[B]_0$ 的關係式 (2-19) 求得四組不同溫度下的平衡常數 K後,可進一步利用 van't Hoff equation:

$$\ln K = \frac{\Delta S^{*}}{R} - \frac{\Delta H^{*}}{R} \frac{1}{T}$$
(3-2)

其中 ΔH^{\bullet} 為標準焓、 ΔS^{\bullet} 為標準熵、R為氣體常數及T為絕對溫度。 以 $\ln K$ 對 $\frac{1}{T}$ 作圖可分別從截距和斜率求得 ΔS^{\bullet} 與 ΔH^{\bullet} , 見圖 3.35 與 表 3.10。

將 NMP 在環己烷,四組溫度下 (308K、318K、323K、328K)
所求得的平衡常數 K、Ed、Emt 與 Em2 整理於表 3.10。



圖3.35 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環已烷系統下的 van't Hoff plot。

題 逐 子 日 日	e 牛饭收你数 Eq、风风日租不同温度下的平衡	中 1988 吴 中 攻 収 你 数 5. 常 數 所 求得 的 單 雙 體 自	mit,跌性雙體碼查總 1結合標準焓 QHP 和材	吳牛牧收你數 €m,2 以 標準摘 △S ⁰ 。
逼废 / K	平衡常數K	$\varepsilon_d / cm^{-2} mol^{-1} L$	$\epsilon_{\rm m,t}/~{\rm cm}^{-2}~{\rm mol}^{-1}~{\rm L}$	$\varepsilon_{m,2}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
308	28.4 ± 2.4	9869.9± 597.7	2298.0 ± 5.6	2392.5 ± 95.3
318	20.0 ± 3.7	9661.8±1436.43	2188.1 ± 13.6	2257.1 ± 247.3
323	18.1 ± 4.0	9338.6 ± 1468.0	2186.5 ± 11.9	2119.5 ± 214.9
338	14.6 ± 2.1	9393.9 ± 963.8	2242.3 ± 6.0	2024.2 ± 135.2
單雙體自結合	標準焓 △H ⁶ = -27.9 ±	1.0 kJ mol ⁻¹		
單雙體自結合	標準熵 ΔS ^e = -62.9±	3.4 J mol ⁻¹ K ⁻¹		

氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷系統,不同溫度下所求得的單雙體自結合平衡常數 K,雙 蛐蛐 首王四小企軟 e.、 后式 冒疊緬首王四小伦軟 e..., 。 24 總件離體 24 續首王码 水 係數 e...。 22 表3.10

84

第四章 實驗結果討論

4.1 以單體數據求取平衡常數

在研究氮-甲基丙烯胺 (NMP) 的自結合時,先利用雙體總吸收 度 Ad 與製備濃度[B]0之間的關係式 (2-19):

$$\frac{[\mathbf{B}]_0}{A_{\mathrm{d}}} = \frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{d}}b} + \sqrt{\frac{C^{\diamond}}{K\varepsilon_{\mathrm{d}}b}}\frac{1}{\sqrt{A_{\mathrm{d}}}}$$
(2-19)

 $\begin{aligned} & \left(\frac{[\mathbf{B}]_{0}}{A_{d}} \pm \frac{1}{\sqrt{A_{d}}} \# \left(\mathbf{B}\right) + \mathbf{E}_{d} + \mathbf{E}_$

截距及斜率得到反式單體總莫爾吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 及線性雙體端基總莫爾吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$,見表 3.2、3.4、3.6、3.8 與 3.10。

氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於不同溶劑下的 IR 光譜圖 (見圖 3.7、 圖 3.13、圖 3.19、圖 3.25 與圖 3.31) 同樣是由兩根吸收鋒組成。若 假設這兩根吸收鋒的訊號是由反式單體 (monomer) 及環狀雙體所貢 獻,亦即兩個反式單體自結合成環狀雙體,如圖 4.1 所示。利用單 體吸收鋒的數據,以式 (2-26) 以 $[B]_0 A_m^{-1}$ 對 A_m 作圖得到截距為 q 及斜率為 p。再利用式 (2-27) 及式 (2-28) 可得到不同溶劑下的平 衡常數 K和單體總莫耳吸收係數 ε_m 。

$$\frac{[\mathbf{B}]_0}{A_{\mathrm{m}}} = \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{m}}b} + \frac{2K}{(\varepsilon_{\mathrm{m}}b)^2 C^{\oplus}} A_{\mathrm{m}}$$
(2-26)



trans monomer

cyclic dimer

圖4.1 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 以反式單體 (trans monomer) 自結 合成環狀雙體 (cylic dimer) 的示意圖,圖中的虛線代表氫 鍵。 NMP 在三氯乙烯系統四組溫度下 (288K、298K、308K、 318K),以單體總吸收度 Am對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 4.2 所示。利用 式 (2-26) 以[B]₀ Am⁻¹對 Am 作圖得到截距為 q 及斜率為 p,見圖 4.3。 再利用式 (2-27) 及式 (2-28) 得到平衡常數 K和單體總莫耳吸收係 數 Em,見表 4.1。



圖4.2 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯,以A_m對[B]₀作圖。圖
 中四組溫度為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-▼-)。



表4.1 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯系統中,不同溫度下, 由單體吸收鋒總吸收度 Am 與製備濃度[B]₀之間的關係式 (2-26) 所求得的平衡常數 K 與單體總莫耳吸收係數 Em。

溫度 / K	平衡常數 K	$\varepsilon_{\rm m}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
288	1.2 ± 0.1	3745.3 ± 0.4
298	1.0 ± 0.2	3448.2 ± 0.5
308	0.5 ± 0.2	3215.4 ± 0.6
318	0.3 ± 0.1	3086.4 ± 0.3

NMP 在二硫化碳系統四組溫度下 (288K、298K、308K、318K),
以單體總吸收度 A_m對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 4.4 所示。利用式
(2-26) 以[B]₀ A_m⁻¹對 A_m 作圖得到截距為 q 及斜率為 p,見圖 4.5。再
利用式 (2-27) 及式 (2-28) 得到平衡常數 K 和單體總莫耳吸收係數
ε_m,見表 4.2。



圖4.4 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳,以A_m對[B]₀作圖。圖
 中四組溫度為:288K(-■-)、298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-▼-)。


NMP 在四氯乙烯系統四組溫度下 (298K、308K、318K、328K),
以單體總吸收度 A_m對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 4.6 所示。利用式
(2-26) 以[B]₀ A_m⁻¹對 A_m 作圖得到截距為 q 及斜率為 p,見圖 4.5。再
利用式 (2-27) 及式 (2-28) 得到平衡常數 K 和單體總莫耳吸收係數
ε_m,見表 4.3。



圖4.6 利用公式 (2-26) 所得到氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯下, A_m對[B]₀作圖。圖中四組溫度為: 298K(-■-)、308K(-●-)、318K(-▲-)、328K(-▼-)。



298	2.0 ± 0.3	2702.7 ± 0.4
308	1.2 ± 0.2	2652.5 ± 0.3
318	1.0 ± 0.2	2531.6 ± 0.3
328	1.1 ± 0.1	2520.5 ± 0.2

NMP 在四氯化碳系統四組溫度下 (308K、318K、328K、338K), 以單體吸收鋒總吸收度 A_m對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 4.8 所示。利用 式 (2-26) 以[B]₀ A_m⁻¹對 A_m 作圖得到截距為 q 及斜率為 p,見圖 4.9。 再利用式 (2-27) 及式 (2-28) 得到平衡常數 K和單體總莫耳吸收係 數 ε_m,見表 4.4。



圖4.8 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳,以A_m對[B]₀作圖。圖
 中四組溫度為: 308K(-■-)、318K(-●-)、328K(-▲-)、338K(-▼-)。



 2487.5 ± 0.1

 0.3 ± 0.1

338

NMP 在四氯化碳系統四組溫度下 (308K、318K、328K、338K), 以單體吸收鋒總吸收度 A_m 對製備濃度[B]₀ 作圖,圖 4.10 所示。利用 式 (2-26) 以[B]₀ A_m^{-1} 對 A_m 作圖得到截距為 q 及斜率為 p, 見圖 4.11 再利用式 (2-27) 及式 (2-28) 得到平衡常數 K和單體總莫耳吸收係 數 ε_m , 見表 4.5。



圖4.10 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環己烷,以A_m對[B]₀作圖。圖中
 四組溫度為:308K(-■-)、318K(-●-)、323K(-▲-)、328K(-▼-)。



比較由單體吸收鋒數據所求到單體總莫耳吸收係數 ε_m (見表 4.1 至表 4.5)及雙體吸收鋒數據所求出的反式單體總莫耳吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ (見表 3.2、3.4、3.6、3.8、3.10)並無明顯不同,見表 4.6。因為在製 備濃度[B]₀趨近於 0 時,平衡常數 K 及雙體的莫爾分率 ($f_d = 2[B_2][B]_0^{-1}$)也同樣會趨近於零,所以由式 (2-26)與式 (2-36) 所求到的 ε_m 與 $\varepsilon_{m,t}$ 會很接近。



表4.6 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯、二硫化碳、四氯乙烯、 四氯化碳與環己烷系統,不同溫度下,分別由單體數據及 雙體數據所求得的單體總莫耳吸收係數 εm 與反式單體總莫 耳吸收係數 εmt。

三氯乙烯系統

總莫爾吸收係數

溫度 / K	$\varepsilon_{\rm m}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L	$\varepsilon_{\rm m,t}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
288	3745.3 ± 0.4	3805.9 ± 19.9
298	3448.2 ± 0.5	3477.5 ± 17.8
308	3215.4 ± 0.6	3251.0 ± 28.6
318	3086.4 ± 0.3	3105.2 ± 10.4

二硫化碳系統	總莫爾四	及收 條數
溫度 / K	$\varepsilon_{\rm m}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L	$\varepsilon_{\rm m,t}$ / cm ⁻² mol ⁻¹ L
288	3257.3 ± 0.8	3282.5 ± 39.1
298	2985.0 ± 0.3	2988.9 ± 12.3
308	2976.1 ± 0.6	2986.9 ± 23.8
318	2898.5 ± 0.3	2906.0 ± 14.6
四氯乙烯系統		
288	2702.7 ± 0.4	2726.6 ± 2.5
298	2652.5 ± 0.3	2671.5 ± 8.2
308	2531.6 ± 0.3 C	2548.5 ± 8.4
318	2520.5 ± 0.2	2537.8 ± 6.0
四氯化碳系統		8
288	2617.8 ± 0.4	2617.6 ± 15.9
298	2583.9±0.4896	2587.3 ± 13.9
308	2512.5 ± 0.2	2518.4 ± 6.3
318	2487.5 ± 0.1	2491.7 ± 4.5
環已烷系統		
288	2283.1 ± 0.3	2298.0 ± 5.6
298	2016.1 ± 0.4	2188.1 ± 13.6
308	2173.9 ± 0.5	2186.5 ± 11.9
318	2232.1 ± 0.3	2242.3 ± 6.0

比較完總莫耳吸收係數之後,接著比較由單體吸收鋒數據與雙 體吸收鋒數據所求分別求得的平衡常數 K。結果由單體數據(見表 4.1 至表 4.5) 與雙體數據(見表 3.2、3.4、3.6、3.8、3.10) 所得到的 自結合平衡常數 K截然不同,見表 4.7。

表4.7 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯、二硫化碳、四氯乙烯、 四氯化碳與環己烷系統,不同溫度下,分別由單體數據及 雙體數據所求得的平衡常數 K。

三氯乙烯系統	平衡常	數 K
溫度 / K	由單體數據	由雙體數據
288	1.2 ± 0.1	13.8 ± 0.2
298	1.0 ± 0.2	11.2 ± 0.4
308	0.5 ± 0.2	9.4 ± 0.2
318	0.3 ± 0.1	8.1 ± 0.4
二硫化碳系統		
288	2.0 ± 0.8	27.0 ± 1.2
298	0.8 ± 0.3	17.1 ± 2.2
308	1.1 ± 0.5	15.7 ± 0.4
318	0.6 ± 0.2	12.6 ± 0.2

接續表 4.7。

四氯乙烯系統	平衡常	數 <i>K</i>
溫度 / K	由單體數據	由雙體數據
298	2.0 ± 0.3	24.4 ± 1.9
308	1.2 ± 0.2	19.9 ± 0.7
318	1.0 ± 0.2	14.6 ± 0.7
328	1.1 ± 0.1	10.7 ± 1.1
四氯化碳系統		
308	0.2 ± 0.3	18.6 ± 0.3
318	0.5 ± 0.3	13.0 ± 0.2
328	0.5 ± 0.1 S	11.3 ± 0.2
338	0.2 ± 0.1	8.1 ± 0.9
環已烷系統		8
308	10.4 ± 0.5	28.4 ± 2.4
318	6.8 ± 0.6 896	20.0 ± 3.7
323	7.4 ± 0.7	18.1 ± 4.0
328	6.7 ± 0.4	14.6 ± 2.1

表 4.7 中從單體數據及雙體數據分別求到的自結合平衡常數 差異很大,並無法單純從實驗上的誤差來解釋。高立體障礙的 2,2-二甲基-3-乙基-3-戊醇 (DMEP) 的自結合實驗 ³⁰ 由單體數據及雙體 數據所求得的平衡常數是一致的,在氣-甲基丙烯胺 (NMP) 的自結 合實驗上則不一致。所以 NMP 的雙體如果假設以環狀雙體存在,那 麼利用單體數據來求取自結合平衡常數時就會有所矛盾 (見表 4.7)。 因此 NMP 的雙體是以反式構型存在,並非假設的環狀雙體。而線性 雙體上會有一個未形成氫鍵的 N-H 基 (線性雙體端基, linear dimer end group),線性雙體端基 N-H 基伸縮振動訊號會與反式單體 (trans monomer) 的 N-H 基伸縮振動訊號重疊。單體吸收鋒總吸收度 Am 須 表示為: 1896

$$A_{\rm m} = \int_{\rm Band} A_{\rm m,t} \left(\tilde{\nu}\right) d\tilde{\nu} + \int_{\rm Band} A_{\rm m,2} \left(\tilde{\nu}\right) d\tilde{\nu} = A_{\rm m,t} + A_{\rm m,2}$$
(2-29)

其中 $A_{m,t}(\tilde{v})$ 與 $A_{m,2}(\tilde{v})$ 分別為單一波數 \tilde{v} 下反式單體濃與線性雙體終端基的吸收度。 $A_{m,t} = \int_{Band} A_{m,t}(\tilde{v}) d\tilde{v}$ 與 $\int_{Band} A_{m,2}(\tilde{v}) d\tilde{v} = A_{m,2}$ 分別為反式單體吸收鋒總吸收度與線性雙體端基總吸收度。

從式 (2-29) 也可解釋為何 NMP 在不同溶劑下以單體吸收鋒總 吸收度 Am 對製備濃度[B]₀ 作圖時 (見圖 4.2、圖 4.4、圖 4.6、圖 4.8 與圖 4.10) 可觀察到 Am 與[B]₀ 幾乎成正比。從式 (2-29) 已知 $A_{\rm m} = A_{\rm m,t} + A_{\rm m,2}$,隨著製備濃度[B]₀ 增加時反式單體總吸收度 $A_{\rm m,t}$ 會 隨因為自結合的因素而減少。但另一方面線性雙體端基總吸收度 $A_{\rm m,2}$ 也會因為自結合的因素而增加,結果就會觀察到 $A_{\rm m}$ 與[B]₀幾乎 成正比。

4.2 理論計算與實驗數據比較

理論計算(見附錄 A3)可幫助確認氮-甲基丙烯胺(NMP)的雙 體在不同溶劑下,主要是以線性雙體(linear dimer)存在,並非環狀 雙體(cylic dimer)。且理論計算也可證明單體吸收鋒 Am 是否如式 (2-29)所示,無法從 IR 光譜中分離出反式單體吸收鋒總吸收度 Am,t 及線性雙體端基總吸收度 Am,2 是因為反式單體的 N-H 基伸縮振動與 線性雙體端基的振動頻率很接近,導致單體吸收鋒 Am 是由兩個訊號 Am,t 與 Am,2 所組成。

以 PBE1PBE/6-311+++G**層次 (level) 分別計算 NMP 的順式單 體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、線性雙體 (trans dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 分別在不同溶劑下,溫度為 298K 的 N-H 基伸縮振動頻率。由 PBE1PBE/6-311++G**層次所計算得到 的伸縮振動頻率根據 J. P. Merrick 等人^{31,32}的建議 scale factor 為 0.9594,所有以 PBE1PBE/6-311++G**層次計算出的伸縮振動頻率必 須乘上 0.9594 做修正。NMP 在不同溶劑下由理論計算所得到結果見 圖 4.12、圖 4.13、圖 4.14、圖 4.15 與圖 4.16 的垂直實線,虛線部分 則為實驗所量測到的 IR 光譜圖。[圖 4.12~3.45 中理論計算得到的 N-H 基伸縮振動強度 (intensity) 單位為 Km mol⁻¹ = 100 cm⁻² mol⁻¹ L, IR 光譜圖的吸收度 (absorbance) 則無單位]



圖4.12 虛線 (·····) 表示氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯 298K 下,0.01480 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖。垂直實線 (──) 表示理 論計算所得到之吸收位置與強度 (箭頭所指的訊號為 IR 光 譜圖的最大吸收鋒位置)。



圖4.13 虛線 (·····) 表示氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳 298K 下,0.005373 mol L⁻¹的 IR 光譜圖,垂直實線 (──) 表示 理論計算所得到之吸收位置與強度 (箭頭所指的訊號為 IR 光譜圖的最大吸收鋒位置)。



圖4.14 虛線 (·····) 表示氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯乙烯 298K
 下,0.007134 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖,垂直實線 (──) 表示
 理論計算所得到之吸收位置與強度 (箭頭所指的訊號為 IR
 光譜圖的最大吸收鋒位置)。



圖4.15 虛線 (·····) 表示氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳 328K 下,0.009501 mol L⁻¹的 IR 光譜圖,垂直實線 (──) 表示 理論計算所得到之吸收位置與強度 (箭頭所指的訊號為 IR 光譜圖的最大吸收鋒位置)。



圖4.16 虛線 (·····) 表示氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環已烷 308K 下,
 0.003538 mol L⁻¹ 的 IR 光譜圖,垂直實線 (──) 表示理論
 計算所得到之吸收位置與強度 (箭頭所指的訊號為 IR 光譜
 圖的最大吸收鋒位置)。

理論計算所預測的 NMP 線性雙體端基 (linear dimer end group) 與反式單體的 N-H (trans monomer) 基伸縮振動頻率差異在三氯乙烯 下為4 cm⁻¹;在二硫化碳下為1 cm⁻¹;在四氯乙烯下為4 cm⁻¹;在四 氯化碳下為1 cm⁻¹;在環已烷下為2 cm⁻¹,見表 4.8。理論計算預測 NMP 在這幾五種溶劑下反式單體與線性雙體端基的 N-H 基伸縮振 動頻率的差異皆小於4 cm⁻¹,可以確認反式單體的 N-H 基伸縮振動 頻率與線性雙體端基 N-H 基伸縮振動頻率很接近,所以 IR 光譜上 無法分離出來。

理論計算則預測線性雙體受氫鍵擾動的 N-H 基伸縮振動頻率則 與 IR 光譜上所得到的最大雙體吸收鋒位置一致,見圖 4.12 到圖 4.16 與表 4.9。因此可以確定 NMP 雙體是以線性雙體存在,並非環 服雙體。

	遠こ怒	3465 cm ⁻¹	3467 cm ⁻¹	3474 cm ⁻¹
	四氯化碳	3456 cm ⁻¹	3457 cm ⁻¹	3471 cm ⁻¹
冒%收 奪加重。	日熱乙烯	3455 cm ⁻¹	3459 cm ⁻¹	3469 cm ⁻¹
付到即取入中原	二硫化碳	3439 cm ⁻¹	3440 cm ⁻¹	3460 cm ⁻¹
ダ町 IK 七譜画の	三巻し第	3412 cm ⁻¹	3416 cm ⁻¹	3466 cm ⁻¹
旅勤残平从及田員縣		反式單體 (PBE1PBE/6-311++G**)	線性雙體端基 (PBE1PBE/6-311++G**)	最大單體吸收鋒 (experiment)

四氯乙烯、四氯化碳與環己烷系統、溫度 298K 下,反式單體與線性雙體端基的 N-H 基伸縮振動描率以及力會略的 IK 半並圖於建計台是卡圖譯码外錄位 署。 以 PBE1PBE/6-311++G**層次 (level) 預測氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯、二硫化碳、 表4.8



氦-甲基丙烯胺 (NMP) 在不同溶劑下的 IR 光譜圖中 (見圖 3.6、 3.6、3.12、3.18、3.24) 可觀察到單體吸收鋒與雙體吸收鋒之間會觀 察到一根微弱的訊號。理論計算預測此訊號為 NMP 單體的構型異構 物,亦即順式單體 (cis monomer),見圖 4.12、圖 4.13、圖 4.14、圖 4.15 與、圖 4.16 中由理論計算所求出的順式單體 (cis monomer) N-H 基伸縮振動位置。因為從 NMR 的氫譜量測到的 NMP 在室溫下, CDCl₃ 系統順式單體僅占 3.3%,見圖 1.10。NMP 不同溶劑下的 IR 光譜順式單體訊號很微弱難以單獨分離出來,順式單體含量很少所 以忽略不計,因此 IR 光譜的數據分析上並未考慮順式單體訊號的影 響。

4.3 驗證氮-甲基丙醯胺 (NMP) 為線性自結合

本節將推導一個公式來檢驗 NMP 的單雙體自結合是以線性或環 狀方式形成雙體,過程如下。

單雙體自結合平衡常數K表示為

$$K = \frac{[\mathbf{B}_2]}{[\mathbf{B}]^2} \tag{4-1}$$

上式[B]與[B₂]為單體與雙體的濃度。 當雙體是由兩個反式單體 (trans monomer) 所組成的線性雙體 (linear dimer) 時,單體吸收鋒 A_m 可表示成 $A_m = \varepsilon_{m,t}b[B] + \varepsilon_{m,2}b[B_2]$ (4-2)

上式中 $\varepsilon_{m,t}$ 為反式單體總莫耳吸收係數、 $\varepsilon_{m,2}$ 為線性雙體 N-H 端基總 莫耳吸收係數, b 為光徑。單體濃度[B]從式 (4-2) 整理後得到

$$[B] = \frac{A_{\rm m}}{\varepsilon_{\rm m,t}b} - \frac{\varepsilon_{\rm m,2}A_{\rm d}}{\varepsilon_{\rm m,t}\varepsilon_{\rm d}b}$$
(4-3)

雙體濃度[B2]表示如下

$$[\mathbf{B}_2] = \frac{A_{\mathrm{d}}}{\varepsilon_{\mathrm{d}} b} \tag{4-4}$$

將式 (4-3) 與式 (4-4) 帶入式 (4-1)

$$K = \frac{[\mathbf{B}_{2}]}{[\mathbf{B}]^{2}} = \frac{\frac{A_{d}}{\varepsilon_{d}b}}{\left(\frac{A_{m}}{\varepsilon_{m,t}b} - \frac{\varepsilon_{m,2}A_{d}}{\varepsilon_{m,t}\varepsilon_{d}b}\right)^{2}}$$
(4-5)

上式移項整理後可得

$$\begin{split} & \frac{A_{m}^{2}}{A_{d}} = \frac{b}{K} \frac{\varepsilon_{m,1}^{2}}{\varepsilon_{d}} + 2 \frac{\varepsilon_{m,2}}{\varepsilon_{d}} A_{m} - \frac{\varepsilon_{m,2}^{2}}{\varepsilon_{d}^{2}} A_{d} \end{split} \tag{4-6}$$

$$& = \frac{2}{K} \frac{1}{2} \frac{1}{2$$



圖4.17 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯系統下,以A_m²A_d⁻¹對製 備濃度[B]₀ 作圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、 298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-◆-)。



 圖4.18 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在二硫化碳系統下,以A_m²A_d⁻¹對製 備濃度[B]₀作圖。圖中四組溫度為:298K(-■-)、 308K(-●-)、318K(-▲-)、328K(-♦-)。



圖4.19 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯乙烯系統下,以A_m²A_d⁻¹對製 備濃度[B]₀ 作圖。圖中四組溫度為:288K(-■-)、 298K(-●-)、308K(-▲-)、318K(-◆-)。



圖4.20 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在四氯化碳系統下,以A_m²A_d⁻¹對製備濃度[B]₀作圖。圖中四組溫度為:298K(-■-)、308K(-●-)、318K(-▲-)、328K(-♦-)。



圖4.21 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在環己烷系統下,以A_m²A_d⁻¹對製備 濃度[B]₀ 作圖。圖中四組溫度為:308K(-=-)、 318K(--)、323K(-▲-)、328K(-→-)。 1896

4.4 文獻上氣-單取代醯胺的自結合研究與實驗結果比較

表 4.10 上整理了的氮-單取代醯胺 (N-monosubsutude) 在文獻的 自結合研究,表4.10的化合物簡寫分別為 氮-甲基乙醯胺 (N-methylacetamide,簡稱 NMA)、 氮-甲基丙醯胺 N-methylpropioamide,簡稱 NMP)、 氮-乙基乙醯胺 (N-ethylacetamide, 簡稱 NEA)、 氮-異丙基丙醯胺 (N-isopropylacetamide,簡稱 NiPA)、 氮-第三丁基乙醯胺 (N-tert-butylacetamide, 簡稱 NtBA)、 氮-丁基乙醯胺 (N-butylacetamide, 簡稱 NBA) 2-氮雜環十三酮 (2-Azacyclotridecanone, 簡稱 2-ACT) 氮-苯甲基甲醯胺 (N-benzylforamide, 簡稱 NBF)、 氮-甲基-三氯乙醯胺 (N-methyl-trichloroacetamide, 簡稱 NMtCA)。 上述的氮-單取代醯胺的結構見圖 4.17。圖 4.17 的 NMA 是組成蛋白 質的最基本單位,NMP 與 NEA 則是結構與 NMA 相近的衍生物之 一,其它化合物如 NiPA 或 NBA、NtBA、NBF 等則是擁有較大立體 障礙支鏈的 NMA 衍生物。表 4.10 中 ΔH° 、 ΔS° 、K 分別為單雙體自 結合標準焓、標準熵與平衡常數。 ΔH°_2 、 ΔS°_2 與 K_2 代表三體以上的 自結合標準焓、標準熵與平衡常數。表 4.10 中不同溶劑系統下的平 衛常數K或 K^2 僅列一組接近室溫的值做比較。



A. D. Nikolic 等人³³研究 NMP 與 NEA 在四氯乙烯的單雙體自結 合 ΔH^{\bullet} 為-22 ± 1 kJ mol⁻¹、 ΔS^{\bullet} 為-43 ± 3 J mol⁻¹K⁻¹。而 NEA 的 ΔH^{\bullet} 為-19 ± 1 kJ mol⁻¹, ΔS^{\bullet} 為-40 ± 3。NMP 與 NEA 的單雙體自結合 ΔH^{\bullet} 或 ΔS^{\bullet} 與本實驗室所求得的結果差異不大。Nikolic 求得單雙體自結合 平衡常數的 K = 5.5 (溫度 293K) 則明顯小於本實驗 (K = 17, 溫度 29K) 所求出的值, 見表 4.10。L. L. Graham 等人³⁴以 NMR 研究了 氮-取代基上的立體障礙對氮-單取代醯胺 (N-monosubsutude) 化合物 線形自結合行為所產生的影響。實驗得到的ΔH^Φ與ΔS^Φ的大小 NMA>NiPA>NtBA,單雙體自結合平衡常數 K 的大小 NMA> NiPA>NtBA,很明顯較大的立體障礙會阻礙溶質的自結合,見表 4.10。

從表 4.10 中三體以上自結合 ΔH°_{2} 、 ΔS°_{2} 與 K2 皆大於單雙體 ΔH°_{2} 、 ΔS° 、 $K \circ M$. Akiyama 等人³⁵認為這現象為共助效應 (Cooperative effect)。對於以線型自結合的化合物如 NMA 來說,形成一個氫鍵 後的雙體後會加強下一個氫鍵的形成,亦即線性雙體的 N-H 端基會 更容易與其它單體形成三體。從 M. Akiyama 的理論計算結果共助 效應約為 5.4 kJ mol⁻¹ (由 $\Delta H^{\circ} - \Delta H^{\circ}_{2}$ 得到) 並與他們實驗得到的結果 相當 (Graham 等人實驗亦得到共助效應大約在3kJ mol⁻¹左右)。在 本論文中雖然未求取 ΔH^{e_2} ,但從實驗求出的線性雙體 N-H 端基伸縮 振動總莫耳吸收係數,可觀察到共助效應對吸收強度的影響。 H. Isogai 等人³⁶的研究顯示溶質酚 (phenol) 的 O-H 伸縮振動吸收強 度會隨著溶質與溶劑之間的交互作用增大而增強 (在介電常數越大 的溶劑上 O-H 的伸縮振動吸收強度越強)。Torii37研究 NMA 的 C=O 基與溴分子 (Br₂) 間所形成的鹵鍵 (halogen bond) 時,發現 C=O的伸縮振動強度會因為鹵鍵 (halogen bond) 的形成而大幅增

強 (最大到 2.6 倍)。本實驗的表 3.65 中溶質 NMP 在四氯乙烯下反 式單體吸收係數 $\varepsilon_{m,t}$ 約在~2700 cm⁻² mol⁻¹ L,而線性雙體 N-H 端基 吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$ 約~4500 cm⁻² mol⁻¹ L。雙體上未鍵結 N-H 基吸收係數 明顯大於單體許多,雙體的形成明顯加強了雙體上未形成氫鍵的 N-H 基與溶劑的交互作用。由理論計算 PBE1PBE/6-311++G**層次 (level) 計算出的強度亦支持這個現象 (NMP 在四氯乙烯下單體吸 收係數為 $\varepsilon_{m,t}$ 為 7230 cm⁻² mol⁻¹ L,雙體端基吸收係數 $\varepsilon_{m,2}$ 為 9070 cm⁻² mol⁻¹ L)。

L.A. LaPlanche 等人³⁸利用 NMR 研究 NiPA (N-isopropyl acetamide) 在環己烷與四氯化碳溶劑下的線型自結合平衡常數。 LaPlanche 等人觀察到在環己烷溶劑下的 NiPA 的單雙體自結合平衡 常數明顯大於四氯乙烯不少 (環己烷下 K=16,四氯乙烯 K=10), 亦即四氯化碳 (CCl4) 在抑制 NiPA 自結合的效果上明顯比環己烷強。 T. Schaefer 等人³⁹也指 CCl4 與許多分子 (共 22 個 polyhalosubstituted benzenes) 之間的交互作用比環己烷大許多。Schaefer 認為反應場效 應 (reaction field effect) 並不足以解釋如此大的交互作用,298K 下 CCl4 的介電常數為 2.22 而環己烷為 2.01,從介電常數來看雨者差距 並不大,Schaefer 認為溶劑高度極化的 (Highly polarizable) C-Cl 鍵 會與溶質的 N-H 鍵相互作用。本論文實驗也發現溶質 NMP 在環己 烷溶液系統下的自結合效果皆比其它溶劑(四氯化碳、四氯乙烯、 二硫化碳與三氯乙烯)強。這顯示在環己烷以外的溶劑與溶質的 N-H 鍵之間很可能有弱氫鍵存在。W. Klemperer 等人⁴⁰的研究指出三 氯甲烷 (CHCl₃) 的 C-Cl 鍵與醯胺 (amide) 的 N-H 鍵之間會有氫鍵 存在,強度則大約在 8 kJ mol⁻¹ 左右。

J. S. Franzen 等人⁴¹則比較 NMA 在反式二氯乙烯 (trans C₂H₂Cl₄, 介電常數 D=2.25) 與順式二氯乙烯 (cis C₂H₂Cl₄,介電常數 D=9.13) 兩種不同介電常數的溶劑對自結合的影響,在高介電常數的溶劑下 不利於溶質的自結合 (介電常數 D=9.13 時 ΔH^{0} 為 6 kJ mol^{-1} ,介電 常數 D=2.25 時|△H^e|為13 kJ mol⁻¹)。儘管在 NMP、NEA、NMA、 NiPA、NtBA與NMtCA等氮-單取代醯胺 (N-monosubsutude) 的化 合的自結合研究主要都認為是以線形自結合形成多體。但在氣-苯甲 基甲醯胺 (NBF) 上, J. Jadzyn 等人⁴²則從 IR 光譜上觀測到 NBF 在 四氯化碳下的 N-H 基伸縮振動的單體吸收鋒會有兩根存在。強度較 強、頻率較高 (3452 cm⁻¹) 的吸收鋒為反式單體,另一根強度較弱、 吸收頻率較低 (3418 cm⁻¹) 的吸收鋒為順式單體。Jadzyn 等人從 IR 光譜上的適解 (deconvolution) 得到 NBF 反式單體在製備濃度 0.02 M, 温度 308K 下大約占 7%左右。在 2-ACT (lauryl lactam, 十二烷 基內醯胺)的研究上 J. Jadzvn 等人43則認為是以線性方式形成多體。

相較於其他烷基數較少的內醯胺(四烷基到八烷基等)的研究44顯示 是以環狀方式形成雙體。原因可能是 2-ACT 的十二烷基環占有空間 大、能夠扭曲才讓環狀的內醯胺能以反式構型存在。



	上的自结合斗 與全名見圖 4	F領常數 K2 1.17。表中不	。單雙體同為劑系	自结合標準焓 統下的平衡"	·ΔH°、標準熵 常數 K 或 K ² 伯	IAST及三體以上 僅列一組接近室	.的自結合標 ³ 溫的值做比車	岸焓∆ <i>H</i> ² 、標 ₹。	準熵∆\$°2°>	容質結構
浴頭	溶劑	Method	T/K	K	∆H ^o / kJ mol ⁻¹	∆S [⊕] ∕ J mol ⁻¹ K ⁻¹	K_2	ΔH^{2}_{2} / kJ mol ⁻¹	∆S [©] 2 ∕J mol ⁻¹ K ⁻¹	Ref.
NMP	C ₂ HCl ₃	IR	298	11.2 ± 0.3	-13.9 ± 0.4	-26.5 ± 1.2	ı	ı		Chis study
*	CS_2	*	298	17.1 ± 2.2	-18.8 ± 1.1	-38.0 ± 3.6	ı	ı	I	Chis study
*	C_2Cl_4	•	308	19.8 ± 0.6	- 19.9 ± 1.0	-40.5 ± 3.3	ı	ı	1	Chis study
*	CC14	*	308	18.5 ± 0.2	-21.8 ± 3.0	-46.6 ± 9.7	ı	ı		This study
*	C_6H_{12}		308	28.7 ± 3 .4	-28.0 ± 1.0	- 62:9 ± 3.4	ı	ı		Chis study
NMP	CC14	IR	293	5.5 ± 0.4	- 22 ± 1	-43 ± 3	42 ± 3	-21 ± 1	- 20 ± 3	33
*	Benzene	*	293	1.9 ± 0.1	-16±1	-30 ± 3	7.4 ± 0.5	- 16 ± 1	- 18 ± 3	33
*	Toluene	*	293	1.6 ± 0.1	-14 ± 1	-25 ± 3	5.4 ± 0.4	-15 ± 1	- 19 ± 3	33
NEA	CC14	*	293	5.0 ± 0.4	- 19 ± 1	-40 ± 3	40 ± 3	- 20 ± 1	- 16 ± 3	33
*	Benzene	*	293	2.1 ± 0.1	- 14 ± 1	-21 ± 3	9.7 ± 0.7	-15 ± 1	-12 ± 3	33
*	Toluene	*	293	1.7 ± 0.1	-12 ± 1	- 18 ± 3	6.9 ± 0.5	-12 ± 1	- 6 ± 3	33

文獻上各種氮-單取代醯胺 (N-monosubstitute amide) 溶質在不同溫度,不同溶劑下的單雙體自結合平衡常數 K 以及三體以

表4.10

Ref.	34	34	34	20	43	42	35	41	41	38	38
ΔS^{Θ}_2 / J mol ⁻¹ K ⁻¹	-17.2 ± 3.8	-18.0 ± 7.5	-11.3 ± 2.1	-15 ± 4	-33	-20 ± 2	-25.2 ± 0.4	ı	ı	ı	ı
ΔH^{\bullet}_2 / kJ mol ⁻¹	-18.8 ± 1.2	-18.0 ± 2.1	-13.8 ± 0.4	- 19 ± 1	- 24.7 ± 1	-19 ± 1	-21.3 ± 0.1	·	·		ı
K_2	270 ± 9	180 ± 13	67 ± 1.3	40 ± 1	48.1	- 18.8 ± 0.5	-310 ± 8	ı		14.0	8.0
ΔS^{Φ} / J mol ⁻¹ K ⁻¹	-28.4 ± 4.2	-23.0 ± 3.8	-18.0 ± 3.8	-25 ± 8	C -51 ± 8	-30 ± 9	-27.2 ± 0.1	41.8	20.9	ı	ı
ΔH^{Φ} / kJ mol ⁻¹	-15.5 ± 1.2	- 12.6 ± 1.2	-10.0 ± 0.8	-18±3	8 -25 ± 8	9 -20 ± 3	-15.9±0.5	13.8	6.2	·	·
K	17 ± 1	11.0 ± 0.4	7.6 ± 0.3	5.3 ± 0.8	7.5	3.2 ± 0.4	26.7 ± 1	1.54	1.00	13.0	4.5
T/K	293	293	293	293	293	303	293	298	298	R.T. ^b	R.T.
Method	NMR	Ľ	*	R		*	NMR	IR	R.	NMR	*
溶劑	CCl ₄	Ľ	*	CC14		*	CC14	trans C ₂ H ₂ Cl ₄	cis C ₂ H ₂ Cl ₄	CDC1 ₃	CDCl ₃
溶質	NMA	NiPA	NtBA	NMA	2-ACT	NBF	NMA	NMA	NMA	NMA	NiPA

0	
10	
4	
表	
缥	
接	

Ref.	38	38	38	38	38	38	27	27	27	28
ΔS^{\bullet}_2 / J mol ⁻¹ K ⁻¹			,							
ΔH_2^{\bullet} / kJ mol ⁻¹	·		ı						ı	
K_2	150 ± 10	450 ± 50	9.0 ± 0.5	6.5 ± 0.5	0.90 ± 0.10	4.0	I	I	I	24.1 ± 1
∆S ⁶ ∕ J mol ⁻¹ K ⁻¹	-			TE	S		-46.0	-16.7	-41.8	ı
∆H [®] / kJ mol ^{-l}		,			/	ſ	-17.6	-3.3	0.0	19.8 ± 0.6
K	16.0 ± 2.0	10.5 ± 2.0	3.5 ± 0.5	4.5 ± 1.5	0.65 ± 0.10	06 0.8	4.7	0.52	0.005	1.4 ± 0.2
T/K	R.T.	R.T.	R.T.	R.T.	R.T.	R.T.	298	298	298	298
Method	NMR	•	Ň	•	•		IR	Ň	•	Calor.
溶劑	CC14	C_6CH_{12}	(CH ₃ CH ₂ O) ₂	(CH ₃ CH ₂) ₂ CO	$(CH_3)_2SO$	CDCl ₃	CC14	Dioxane	Water	CC14
溶質	NiPA	•	*	*	•	NtBA	NMA	*	*	NBA

接續表 4.10。

溶質	溶劑	Method	T/K	K	ΔH^{Φ} / kJ mol ⁻¹	∆S ^e ∕ J mol ⁻¹ K ⁻¹	K_2	ΔH^{2}_{2} / kJ mol ⁻¹	ΔS^{Φ}_{2} / J mol ⁻¹ K ⁻¹	Ref.
NMA	CC14	vpl ^c	293	9.0 ± 2.8			61.6 ± 5.7	·		45
•	CC14	lve ^d	333	2.7 ± 0.7			14.3 ± 1.5			45
•	CC14	lve	348	1.5 ± 0.4			13.8 ± 1.1			45
NMA	Benzene	osm ^e	308	56 ± 2	-14.4	-15.5 ± 2.9	118 ± 2	-16.4	-11.3 ± 2.1	26
NMF	Benzene	osm	308	175 ± 3	-14.6	-5.4 ± 2.1	175 ± 3	-16.2	-10.0 ± 2.9	26
NMtCA	Benzene	uso	308	5.56 ± 1	-30.6	-82.0 ± 4.2	23.4 ± 1	-13.6	-23.0 ± 2.1	26
					8					
^a Dieletric	method									
^b Room tei	mperature.									
° Vapor pr	essure lowe	ring metho	d.							
^d Liquid-v	apor equilib	rium metho	.pc							
^e Method ł	based on the	thermoele	ctric osn	nometer.						

接續表 4.10。

第五章 結論

本論文利用 IR 光譜、NMR 氫譜、理論計算所得到的結果和本 實驗所推導出的新公式研究氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在三氯乙烯、二 硫化碳、四氯乙烯、二氯乙烯、環己烷下的自結合,共得到了以下 結論。

- 1.本實驗室發展的新公式應用在分子是以環狀方式形成環狀雙體 (cyclic dimer or close dimer)時相當的成功,從單體的 N-H 基伸縮 振動吸收鋒及雙體的 N H 基伸縮振動吸收鋒所得到的平衡常數是 一致(見3.1節與參考文獻30)。但當應用相同得公式在氣-甲基 丙醯胺(NMP)的自結合時,從單體的吸收鋒與雙體吸收鋒數據 所得到的兩個平衡常數有矛盾(見4.1節),無法以實驗的誤差來 解釋。產生矛盾的原因是氣-甲基丙醯胺(NMP)在不同溶劑系統 的自結合並非以環狀方式自結合成環狀雙體,而是以線性方式形 成線性雙體。
- 2. 比較實驗所量測到的 IR 光譜以及理論計算上的結果 (見 4.2 節與 附錄 A3) 解釋了氮-甲基丙醯胺 (NMP) 在不同溶劑系統下 IR 光 譜上所觀測到的 N-H 基伸縮振動吸收鋒是由何種 NMP 構型所貢 獻 (見圖 4.12 至圖 4.16)。吸收頻率較高、半高寬較小的吸收鋒 是由反式單體 (trans monomer) 吸收鋒及雙體端基 (linear dimer

end group) 吸收鋒貢獻,吸收頻率較低、半高寬較高的是由線性 雙體 (linear dimer) 所貢獻。NMP 在不同溶劑系統下主要以反式 單體存在,反式單體在 IR 光譜上的 N-H 基伸縮振動吸收鋒與線 性雙體端基 N-H 伸縮振動吸收鋒是重疊在一起、無法分離的。

- 3. 由表 3.2、表 3.4、及表 3.6 與表 3.10 中觀察到的平衡常數 K 會隨 著溶劑介電常數增加而下降, ΔH^Φ與ΔS^Φ也同樣是隨著溶劑介電 常數增加而下降,這點與 J. S. Franzen⁴¹ 等人所得到的結果一致。 溶劑的介電常數越高越不利於溶質的自結合。
- 4. 以本實驗室推導出的新公式加上從IR 光譜所得到的數據,驗證 了 NMP 在不同溶劑下是以線性自結合形成線性雙體(見 4.1 與 4.3 節)並求得 NMP 的線性單雙體自結合平衡常數 K,標準熵ΔS⁶、 標準焓ΔH⁶、反式單體 N-H 基伸縮振動總莫耳吸收係數、線性雙 體受氫鍵擾動的 N-H 基伸縮振動總莫耳吸收係數、線性雙體端基 N-H 基伸縮振動莫耳吸收係數(見第三章)。最後以本實驗所得到 的結果與文獻做比較,ΔH⁶與ΔS⁶與文獻接近,但在平衡常數上 本論文所求得的值比文獻上的來的大(見 4.4 節)。而實驗室推導 出的新公式並無使用任何假設來求取熱力學參數ΔH⁶與ΔS⁶,平衡 常數與總莫耳吸收係數,在實驗方法上會比過去文獻所提供的 (見附錄 A2)更可靠。
附錄 Appendix

附錄 A1

自結合會造成滲透壓理想性上的偏離,以單雙體自結合為例,

$$\mathbf{B} + \mathbf{B} \rightleftharpoons \mathbf{B}_2 \tag{A 1-1}$$

平衡常數K表示如下

$$K = \frac{\left[\mathbf{B}_{2}\right]}{\left[\mathbf{B}\right]^{2}} \tag{A 1-2}$$

平衡時單體濃度[B]、雙體濃度[B]2與製備濃度[B]0關係為

$$\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}_{0} = [B] + 2[B_{2}]$$
(A 1-3)
公式 (A 1-2) 可改寫為
$$\frac{\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}}{1} = \frac{\begin{bmatrix} B_{2} \end{bmatrix}}{K[B]}$$
(A 1-4)
公式 (A 1-4) 可改寫為,
$$\frac{\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}}{1} = \frac{2[B_{2}]}{2K[B]} = \frac{\begin{bmatrix} B \end{bmatrix} + 2[B_{2}]}{1 + 2K[B]}$$
(A 1-5)

將公式 (A1-3) 代入公式 (A1-7), 改寫如下

$$\frac{[B]}{1} = \frac{2[B_2]}{2K[B]} = \frac{[B]_0}{1 + 2K[B]}$$
(A 1-6)

單雙體濃度可分別表示為

$$[B] = \frac{1}{1 + 2K[B]} [B]_0$$
(A 1-7)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} = \frac{K \begin{bmatrix} \mathbf{B} \end{bmatrix}}{1 + 2K \begin{bmatrix} \mathbf{B} \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} \mathbf{B} \end{bmatrix}_0$$
(A 1-8)

平衡時單體與雙體的總濃度[B]。如下

$$[B]_0^{'} = [B] + [B_2]$$
 (A 1-9)

將式 (A1-7) 與式 (A1-8) 代入式 (A1-9) 整理如下 (A1-10)

$$\frac{\left[B\right]_{0}}{\left[B\right]_{0}} = \frac{1 + K\left[B\right]}{1 + 2K\left[B\right]}$$
(A 1-11)

式 (A1-11) 中的[B]可經由式 (A1-2) 和式 (A1-3) 解一元二次方 程式來得到

$$\begin{bmatrix} B \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{1+8K[B]_0} - 1}{4K} \qquad (A \ 1-12)$$

$$\Re \, \triangle \, \exists \ (A \ 1-12) \ \ (A \ 1-11) \ \ \& \blacksquare \ \Box \ \nabla \ \nabla \ \Box \ (A \ 1-12)$$

$$\frac{\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}_0'}{\begin{bmatrix} B \end{bmatrix}_0} = \frac{1+2K[B]_0 + \sqrt{1+8K[B]_0} \ 896}{1+4K[B]_0 + \sqrt{1+8K[B]_0}} \qquad (A \ 1-13)$$

定義 η 來衡量溶液的理想性, η 越大表示越偏離理想性,

$$\eta = 1 - \frac{[B]_0'}{[B]_0}$$
 (A 1-14)

將式 (A1-13) 代入式 (A1-14) 整理如下

$$\eta = 1 - \frac{\left[B\right]_{0}}{\left[B\right]_{0}} = \frac{2K\left[B\right]_{0}}{1 + 4K\left[B\right]_{0} + \sqrt{1 + 8K\left[B\right]_{0}}}$$
(A 1-15)

以 NMP (N-methylpropioamide) 在四氯乙烯溶劑中的自結合為例, 利用式 (A 1-15),不同 K下 η 對 $[B]_0$ 作圖。





附錄 A2

[Adapted from ref. 28, G. Öjelund, R. Sköld and I. Wadsö, J. Chem. Thermodynamics **8**, 45 (1976).]

線型自結合模型表示如下

$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \end{bmatrix} \stackrel{K}{\rightleftharpoons} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_2 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} \mathbf{B} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_n \end{bmatrix} \stackrel{K_n}{\rightleftharpoons} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{n+1} \end{bmatrix} , n > 1$$

根據 Davies 和 Thomas 的假設

$$K < K_{2} = K_{3} = \dots = K_{n}$$

將濃度[B₂], [B₃], ..., [B_i] 的濃度以單體[B] · K · 和 K₂表示
[B₂] = K[B]², *i* = 2
[B₃] = K₂[B₂][B] = K₂K[B]³, *i* = 3 · 等等
:
推廣之
[B_n] = $\left(\frac{K}{K_{2}^{2}}\right)(K_{2}[B])^{n}$, (*n* = 2, 3, ...)
[B_n] (*n* = 1, 2, 3, ...) (A 2-1)

為平衡時 *n*-mer 的濃度。公式 (A 2-1) 中 K_2 [B]必小於 1, 否則平衡 時趨近於[B_n] $(n \rightarrow \infty)$ 。

定義製備的單體總濃度 (total concentration)

$$[\mathbf{B}]_{t} = \sum_{n=1}^{\infty} n[\mathbf{B}_{n}]$$
 (A 2-

2)

[B₁]=[B]為平衡時的單體濃度,

將 (A 2-1) 代入 (A 2-2) 得

$$[\mathbf{B}]_{t} = [\mathbf{B}] + \left(\frac{K}{K_{2}^{2}}\right) \sum_{n=2}^{\infty} n \left(K_{2}[\mathbf{B}]\right)^{n}$$
(A 2-3)

利用
$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x(1-x)^{-2}$$
, if $|x| < 1$,

公式 (A 2-3) 可改寫為

$$[B]_{t} = [B] + \left(\frac{K}{K_{2}}\right) [B] \left[\left(1 - K_{2}[B]\right)^{-2} - 1 \right]$$
(A 2-4)

若形成氫鍵的多體為線型,每個 n-mer 皆有一個未經氫鍵結合 (free) 的 N-H 基,總濃度定義為 $[\mathbf{B}]_{\mathrm{f}} = \sum_{n=1}^{\infty} [\mathbf{B}_n]$ (A 2-5) 18 將式 (A 2-1) 代入 (A 2-5)

$$[\mathbf{B}]_{\mathrm{f}} = [\mathbf{B}] + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{K}{K_2^2} \right) \left(K_2[\mathbf{B}] \right)^n$$
$$= [\mathbf{B}] + \left(\frac{K}{K_2^2} \right) \sum_{n=0}^{\infty} \left(K_2[\mathbf{B}] \right)^n - \frac{K}{K_2^2} K_2[\mathbf{B}] - \frac{K}{K_2^2}$$
(A 2-6)

$$B]_{f} = [B] + \frac{K[B]^{2}}{1 - K_{2}[B]}$$
(A 2-7)

形成氫鍵 (bonded) 的 N-H 基總濃度[B]_b 為

$$[B]_{b} = [B]_{t} - [B]_{f}$$
(A 2-8)

由式 (A 2-7) 可得到濃度[B]

$$[B] = \frac{-(K_2[B]_f + 1) + [(K_2[B]_f - 1)^2 + 4K[B]_f]^{1/2}}{2(K - K_2)}$$
(A 2-9)

利用式 (A 2-4)、式 (A 2-7)、式 (A 2-8)與式 (A 2-9)的關係可整理至下式



*對 (A 2-10) 式做綱量分析 (dimentional analysis), 若濃度單位為 M,
K 的單位為 M⁻¹,則等號兩式單位必同為 M^{-1/2}。因此參考文獻[ref.
27, I. M. Klotz and J. S. Franzen, J. Am. Chem. Soc. 84, 3461 (1962).]內
文第 (17) 式內的 k2應更正為 k2^{1/2}。

附錄 A3

A3.1 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 幾何結構最佳化

氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的幾何結構上最佳化是以 GAUSSIAN03 套裝軟體⁴⁶B3LYP/6-31G**層次來計算。總共計算了 NMP 順式單體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer) 及環狀雙體 (cylic dimer)、 線性雙體 (linear dimer) 共四種可能的構型。計算後所得到的 3D 幾 何結構見圖 A.2 及 A.3,圖中(A.2 及 A.3) 的原子分別以數字編號以 Cartesian 座標分類於表 A.1、表 A.2、表 A.3 及表 A.4。

圖 A.2 中的 NMP 順式單體 (cis monomer) 為一平面結構, NMP 的碳、氮及氧原子皆處在同一個平面上。NMP 反式單體 (trans monomer) 則並非完全的平面結構,由 N(3)-C(4)-C(1)-C(2)所組成的兩 面角 (dihedral angle) 為 34 度。

圖 A.3 中由兩個順式單體所組成的 NMP 環狀雙體 (cylic dimer) 為完全的平面結構,圖 A.3 中的氫鍵鍵長 (N-H…O=C) 為 1.849Å。 而 NMP 線性雙體 (trans monomer) 則是由兩個交錯的反式單體形成, 由 O(21)-C(19)-N(3)-C(4)所組成的兩面角為 90 度, NMP 線性雙體的 氫鍵鍵長 (N-H…O=C) 為 1.981 Å。



順式單體 (cis monomer)



圖A.2 以B3LYP/6-31G**層次計算氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的反式 單體 (trans monomer,下圖) 與順式單體 (cis monomer,上 圖) 幾何結構圖。



線性雙體 (linear dimer)

圖A.3 以B3LYP/6-31G**層次計算氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的環狀
 雙體 (cylic dimer,上圖) 與線性雙體 (linear dimer,下圖)
 幾何結構圖。

Atom	X (Å)	Y (Å)	Z (Å)
C(1)	0.7632	-0.7979	-0.0340
C(2)	2.2757	-0.5964	0.0201
N(3)	-1.3657	0.4443	-0.0475
C(4)	0.0030	0.5265	-0.0125
C(5)	2.1775	-0.7566	0.0333
O(6)	0.5687	1.6130	0.0201
H(7)	0.4232	-1.4167	0.8075
H(8)	0.4791	-1.3518	-0.9392
H(9)	2.7933	-1.5601	-0.0031
H(10)	2.6173	0.0052	-0.8254
H(11)	2.5650	-0.0663	0.9306
H(12)	-1.8229	1.3427	0.0234
H(13)	-3.2172	-0.4893	-0.1664
H(14)	-2.1357	-1.2369	1.0205
H(15)	-1.8773	-1.4940	-0.7179
	1	896	

表A.1 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 順式單體 (cis monomer) 在 Cartesian 座標下的幾何參數。

Atom	X (Å)	Y (Å)	Z (Å)
C(1)	-1.2657	-0.0786	-0.4222
C(2)	-2.3000	0.3966	0.6000
N(3)	1.1066	-0.6683	-0.3548
C(4)	0.1621	0.2498	0.0153
C(5)	2.5203	-0.4905	-0.0793
O(6)	0.4360	1.2743	0.6301
H(7)	-1.4305	0.4327	-1.3802
H(8)	-1.3736	-1.1521	-0.6208
H(9)	-3.3162	0.2670	0.2167
H(10)	-2.2149	-0.1630	1.5367
H(11)	-2.1377	1.4519	0.8281
H(12)	0.8092	-1.4895	-0.8584
H(13)	2.9161	-1.3179	0.5201
H(14)	2.6240	0.4382	0.4826
H(15)	3,1044	-0.4157	-1.0039
		896	

表A.2 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 順式單體 (trans monomer) 在 Cartesian 座標下的幾何參數。

Atom	X (Å)	Y (Å)	Z (Å)
C(1)	3.5917	0.0694	0.0003
C(2)	4.2312	-1.3170	0.0012
N(3)	1.4052	1.1959	-0.0007
C(4)	2.0664	0.0179	-0.0004
C(5)	2.0101	2.5155	-0.0001
O(6)	1.4695	-1.0709	-0.0007
H(7)	3.9221	0.6476	-0.8732
H(8)	3.9214	0.6484	0.8736
H(9)	5.3224	-1.2360	0.0013
H(10)	3.9239	-1.8874	0.8810
H(11)	3.9240	-1.8885	-0.8779
H(12)	0.3779	1.1412	-0.0010
H(13)	1.2065	3.2539	-0.0006
H(14)	2.6305	2.6923	-0.8876
H(15)	2.6293	2.6921	0.8882
C(16)	-3.5917	-0.0695	0.0005
C(17)	-4.2313	1 8 9 1.3169	0.0011
N(18)	-1.4052	-1.1958	-0.0006
C(19)	-2.0664	-0.0179	-0.0003
C(20)	-2.0099	-2.5155	-0.0002
O(21)	-1.4695	1.0710	-0.0007
H(22)	-3.9222	-0.6479	-0.8729
H(23)	-3.9213	-0.6483	0.8739
H(24)	-5.3225	1.2358	0.0014
H(25)	-3.9238	1.8876	0.8807
H(26)	-3.9243	1.8881	-0.8782
H(27)	-0.3779	-1.1410	-0.0010
H(28)	-1.2062	-3.2538	-0.0008
H(29)	-2.6304	-2.6922	-0.8876
H(30)	-2.6291	-2.6923	0.8881

表A.3 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 環狀雙體 (cylic dimer) 在 Cartesian 座標下的幾何參數。

Atom	X (Å)	Y (Å)	Z (Å)
C(1)	1.9170	1.5033	-0.0031
C(2)	2.5562	2.1352	1.2361
N(3)	1.6349	-0.8122	-0.7254
C(4)	2.5279	0.1384	-0.3225
C(5)	2.0644	-2.1259	-1.1658
O(6)	3.7363	-0.0658	-0.2309
H(7)	2.1059	2.1417	-0.8765
H(8)	0.8293	1.4271	0.0977
H(9)	2.2078	3.1628	1.3783
H(10)	2.3128	1.5673	2.1406
H(11)	3.6433	2.1406	1.1307
H(12)	0.6503	-0.5706	-0.7900
H(13)	1.5088	-2.9151	-0.6471
H(14)	3.1261	-2.2224	-0.9358
H(15)	1,9230	-2.2582	-2.2458
C(16)	-3.6453	0.2401	-0.4233
C(17)	-3.5341	1894.5269	-1.2443
N(18)	-2.2816	-0.8138	1.3063
C(19)	-2.2854	-0.2457	0.0712
C(20)	-1.1035	-1.3935	1.9311
O(21)	-1.2764	-0.1396	-0.6286
H(22)	-4.0587	-0.5624	-1.0487
H(23)	-4.3382	0.3689	0.4167
H(24)	-4.5018	1.7933	-1.6782
H(25)	-3.1968	2.3632	-0.6245
H(26)	-2.8096	1.3946	-2.0502
H(27)	-3.1573	-0.8635	1.8043
H(28)	-0.9593	-0.9822	2.9349
H(29)	-0.2344	-1.1490	1.3211
H(30)	-1.1864	-2.4838	2.0059

表A.4 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 線性雙體 (linear dimer) 在 Cartesian 座標下的幾何參數。

A3.2 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的 N-H 基伸張頻率及吸收係數

氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的 N-H 基伸縮振動頻率與吸收強度上的 計算,採用 PBE1PBE/6-311++G**層次幾何結構最佳化後計算 N-H 伸縮振動頻率與強度。根據 Milani 等人⁴⁷研究顯示 PBE1PBE/ 6-311++G**層次在預測 IR 光譜 C-H 伸縮振動上最好的準確度。溶 劑的模型為 SCRF = (PCM, SES)。

以 PBE1PBE/6-311++G**計算數-甲基丙醯胺 (NMP) 於三氯乙烯、 二硫化碳、四氯乙烯、四氯化碳、環己烷的 N-H 基伸縮振動頻率及 吸收強度,所有溶劑計算溫度均在 298K 下。NMP 單體和雙體的四 種構型 (cis monomer、trans monomer、cylic dimer、linear dimer) 伸 縮振動頻率及吸收強度共有六組數據,分別來自反式單體 (trans monomer)、順式單體 (cis monomer)、線性雙體端基 (linear dimer end group) 的 N-H 基伸縮振動頻率以及線性雙體 (linear dimer) 與環 狀雙體 (cylic dimer) 受氫鍵擾動的 N-H 基伸縮振動頻率,計算結果 整理於表 A.5。

NMP 在不同溶劑系統下的反式單體與線性雙體端基的 N-H 基 伸縮振動頻率相當接近 (<4 cm⁻¹),見圖 A.4、圖 A.5、圖 A.6、圖 A.7 與圖 A.8。

5 以 PBE1PBE/6-311++G**層次計算氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的反式單體 (trans monomer)、順式單體 (cis	monomer)、線性雙體端基(linear dimer end group)、線性雙體(linear dimer)與環狀雙體(cylic dimer)	在環己烷、四氯化碳、四氯乙烯、二硫化碳與三氯乙烯中的 N-H 基伸縮振動頻率及強度。吸收頻率	(Freq.) 單位為 cm ⁻¹ 、吸收強度 (Intensity) 為單位為 cm ⁻² mol ⁻¹ L。
表A			

	C_6H_{12}		CC14		C ₂ Cl ₄		CS_2		C ₂ HCl	
N-H Stretching	Freq.	Intensity	Freq.	Intensity	Freq.	Intensity	Freq.	Intensity	Freq.	Intensity
trans monomer	3603	8890	3612	6480	3601	7230	3585	8330	3561	10700
linear dimer end group	3602	7110	3614	8260	3605	0206	3585	9940	3557	11700
cis monomer	3565	8170	3573	7170	3563	8270	3546	9220	3519	11200
linear dimer	3511	67000	3514	64500	3510	67500	3509	69800	3494	74800
cyclic dimer	3337	206200	3336	206100	3336	206800	3338	206000	3342	205300
cylic dimer	3300	0	3297	0	3299	1	3303	0	3308	L



圖A.4 以PBE1PBE/6-311++G**層次預測氮-甲基丙醯胺 (NMP)
 於三氯乙烯系統中,順式單體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 的 N-H 基伸縮振動強度對吸收位置圖。



圖A.5 以PBE1PBE/6-311++G**層次預測氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於二硫化碳系統中,順式單體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 的 N-H 基伸縮振動強度對吸收位置圖。



圖A.6 以PBE1PBE/6-311++G**層次預測氮-甲基丙醯胺 (NMP)
 於四氯乙烯系統中,順式單體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 的 N-H 基伸縮振動強度對吸收位置圖。



圖A.7 以PBE1PBE/6-311++G**層次預測氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於四氯化碳系統中,順式單體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 的 N-H 基伸縮振動強度對吸收位置圖。



圖A.8 以PBE1PBE/6-311++G**層次預測氮-甲基丙醯胺 (NMP) 於環已烷系統中,順式單體 (cis monomer)、反式單體 (trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 的 N-H基伸縮振動強度對吸收位置圖。



A3.3 氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的能量和偶極矩

能量上的計算採用 MP2/6-311+G(2d,p) 層次,溶劑模型同樣為 SCRF = (PCM, SES)。在溫度 298K 下計算 NMP 的標準自由能 ΔG° 與標準焓 ΔH° 。偶極矩 (dipole moment,單位 Debye) 的計算則是以 PBE1PBE/6-311++G**層次幾何結構最佳化,再以 MP2/6-311+G(2d,p) 層次計算偶極矩。

計算時以氣-甲基丙醯胺 (NMP) 的順式單體 (cis monomer) 做 為能量的參考點 (ΔH^{\bullet} 與 ΔG^{\bullet} 等於 0)。不同溶劑下的反式單體 (trans monomer),線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 的 ΔH^{\bullet} 列於表 A.6 及圖 A.9、 ΔS^{\bullet} 列於表 A.7 及圖 A3.10、 ΔG^{\bullet} 列 於表 A.8 及圖 A3.11,而偶極矩則列於表 A.9 及圖 A.12。

由圖 A.9 可明顯發現 NMP 環狀雙體在ΔH^e上明顯比線性雙體 低,但隨著溶劑的介電係數增加,環狀雙體的ΔH^e也會增加。在三 氯乙烯溶劑中,環狀雙體的ΔH^e反而是比線性雙體高的。對於 NMP 單體來說,反式單體無論在任何溶劑時,ΔH^e都是比順式單體低。

在分子偶極矩上的結果,圖A.12,環狀雙體因為是對稱的平面 結構,在不同溶劑下所得到的偶極矩均為零。線性雙體則具有最大 偶極矩,且會隨著溶劑介電係數增加而上升。

×.	C ₂ HCl ₃	0	-3.73	-16.01	-11.75
	CS_2	0	-3.93	-18.02	-17.57
,	C ₂ Cl ₄	0	-4.28	-19.84	-20.78
	CC14	55	-4.08	-18.59	-20.84
	C ₆ H ₁₂	18	9 , 27	86.61-	-23.27
	Vacuum	0	-6.72	-31.21	-44.56
		cis monomer	trans monomer	linear dimer	cyclic dimer

以 MP2/6-311+G(2d,p) 層次計算氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的順式單體 (cis monomer)、反式單	體 (trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 在真空、環己烷、四	氯化碳、四氯乙烯、二硫化碳及三氯乙烯下的標準焓ΔH ^o 。(表內單位均為 kJ mol ⁻¹)
表A.6		



l為 kJ mol ⁻¹)	C ₂ HCl ₃	0	-1.54	-127	-168
。(表內單位均	CS_2	0	-5.10	-139	-174
的標準滴∆S ^o	C ₂ Cl ₄	6	-0.57	-129	-164
及三氯乙烯下	CCI4	Ē	-7.68	-143	-177
希、二硫化碳	C ₆ H ₁₂	18	-1329	-130	-167
回意へぶ	m		Π		
日熱化碳、1	Vacu	0	0.33	-125	-160
院、5		cis monomer	trans monomer	linear dimer	cyclic dimer

以 MP2/6-311+G(2d,p) 層次計算在氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的順式單體 (cis monomer)、反 式單體(trans monomer)、線性雙體 (linear dimer) 與環狀雙體 (cylic dimer) 在真空、環己 表A.7



monomer)、 ar) 左直空、	は う 為 よ Mol -1)	C ₂ HCl ₃	0	-3.27	22.09	38.33
真式單體 (cis 體 (cylic dime	a (专为单位为)。 (表内單位为	CS_2	0	-2.41	23.41	34.51
f (NMP) 的师 su) 飽環狀健者	○海下的△G	C ₂ Cl ₄	0	4.11	18.67	28.26
·氮-甲基丙醯胺	硫化碳及三氯	CC14	ES	-1.79	24.19	32.15
 p) 層次計算在 omer)、線陸 	日急へ落、し	C ₆ H ₁₂	189 0	96	18.85	26.60
22/6-311+G(2d 國 (trans mon	温、四氯化碳、	Vacuum	0	-6.82	6.06	3.30
表A.8 以 MF 后式留	べ環		cis monomer	trans monomer	linear dimer	cyclic dimer

P2/6-311+G(2d,p) 層次計算在氮-甲基丙醯胺 (NMP) 的順式單體 (cis monor	旱體(trans monomer)、線性雙體(linear dimer)與環狀雙體(cylic dimer)在員	
A.8 11 MP2/	反式單體	、空口間
表		



匀為 Debye 。	C ₂ HCl ₃	5.16	4.93	10.27	0
,表內單位步	CS_2	5.00	4.72	9.93	0
烯下的偶極矩	C ₂ Cl ₄	4.90	4.60	9.77	0
硫化碳及三氯乙	CC14	ES ⁹ .	4.60	9.51	0
日割こ落、	C_6H_{12}	4.85	4.53	9.41	0
四氯化碳、	Vacuum	4.29	3.97	8.38	0
己院、		cis monomer	trans monomer	linear dimer	cyclic dimer



參考文獻

- 1. J. L. R. Arrondo and F. M. Goñi, Prog. Biophys. Mol. Biol. 72, 367 (1999).
- 2. F. Siebert, Methods Enzymol. 246, 501 (1995).
- 3. S. Kim and B. A. Barry, J. Phys. Chem. 105, 4072 (2001).
- 4. K. Gerwert, Curr. Opin. Struct. Biol. 3, 769 (1993).
- 5. D. Reinstädler, H. Fabian and D. Naumann, Proteins 34, 303 (1999).
- 6. R. Gilmanshin, S. Williams, R. H. Callender, W. H. Woodruff and R. B. Dyer, Biochemistry 36, 15006 (1997).
- 7. R. Salzer, G. Steiner, H. H. Mantsch, J. Mansfield and E. N. Lewis, Fresnius J. Anal. Chem. **366**, 712 (2000).
- 8. S. Y. Lin, M. J. Li and W. T. Cheng, Spectroscopy 21, 1 (2007).
- 9. B. Stuart, *Modern Infrared Spectroscopy* (John Wiley & Sons, New York, 1996), p. 118.
- 10. J. Darnell, H. Lodish and D. Baltimore, *Molecular Cell Biology*, 2nd ed. (W.H. Freeman, New York, 1990), p. 48.
- 11. J. Darnell, H. Lodish and D. Baltimore, *Molecular Cell Biology*, 2nd ed. (W.H. Freeman, New York, 1990), p. 50.
- E. Goormaghtigh, V. Cabiaux, J. D. Meutter, M. Rosseneu and J. M. Ruysschaertt, Biochemistry 32, 6104 (1993).
- 13. G. Maes and T. Zeegers-Huyskens, J. Mol. Struct. 100, 305 (1983).
- J. Chocholoušová, V. Špirko and P. Hobza, Phys. Chem. Chem. Phys. 6, 37 (2004).

- 15. T. W. Whitfield, G. J. Martyna, S. Allison, S. P. Bates, H. Vass and J. Crain, J. Phys. Chem. B **110**, 3624 (2006).
- 16. Y. K. Kang, J. Mol. Struct. THEOCHEM 546, 183 (2001).
- 17. G. Nandini and D. N. Sathyanarayana, THEOCHEM 579, 1 (2002).
- 18. H. Hiramatsu and Hiro-o Hamaguchi, Chem. Phys. Lett. **361**, 457 (2002).
- S. J. Bass, W. J. Nathan, R. M. Meighan and R. H. Cole, J. Phys. Chem. 68, 509 (1964).
- 20. K. Prałat, J. Jadżyn and S. Balanicka, J. Phys. Chem. 87, 1385 (1983).
- 21. M. Akiyama and H. Torii, Spectrochimica Acta Part A 56, 137 (1999).
- 22. H. E. Gottlieb, V. Kotlyar and A. Nudelman, J. Org. Chem. 62, 7512 (1997).
- 23. A. Radzicka, L. Pedersen, and R. Wolfenden, Biochemistry 27, 4538 (1988).
- 24. D. Pal and P. Chakrabarti, J. Mol. Biol. 294, 271 (1999).
- 25. M. Davies and D. K. Thomas, J. Phys. Chem. 60, 763 (1956).
- 26. M. Davies and D. K. Thomas, J. Phys. Chem. 60, 767 (1956).
- 27. I. M. Klotz and J. S. Franzen, J. Am. Chem. Soc. 84, 3461 (1962).
- 28. G. Öjelund, R. Sköld and I. Wadsö, J. Chem. Thermodynamics **8**, 45 (1976).
- 29. C. L. Yaws, *Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons* (William Andrew Inc., New York, 2008).
- 30. J. S. Chen, C. C. Wu and D. Y. Kao, Spectrochimica Acta Part A **60**, 2287 (2004).

- 31. J. P. Merrick, D. Moran and L. Radom, J. Phys. Chem. A **111**, 11683 (2007).
- Y. Tantirungrotechai, K. Phanasant, S. Roddecha, P. Surawatanawong, V. Sutthikhum and J. Limtrakul, J. Mol. Struct. THEOCHEM 760, 189 (2006).
- A. D. Nikolic, M. Tarjani, N. Perisic-Janjic and S.D. Petrovic, J. Mol. Struct. 174, 129 (1988).
- 34. L. L. Graham and C. Y. Chang, J. Phys. Chem. 75, 776 (1971).
- 35. M. Akiyama and H. Torii, Spectrochimica Acta Part A 56, 137 (1999).
- 36. H. Isogai, M. Kato and Y. Taniguchi, Spectrochimica Acta Part A 60, 3135 (2004).
- 37 H. Torii, J. Chem. Phys. 133, 034504 (2010).
- L. A. LaPlanche, H. B. Thompson and M. T. Rogers, J. Phys. Chem. 69, 1482 (1965).
- T. Schaefer, B. Richardson and R. Schwenk, Can. J. Chem. 46, 2775 (1968).
- 40. W. Klemperer, M. W. Cronyn, A. H. Maki and G. C. Pimentel, J. Am. Chem. Soc. **76**, 5846 (1954).
- 41. J. S. Franzen and R. E. Stephenes, Biochemistry 2, 6 (1963).
- 42. J. Jadzyn, K. Pralat and P. Kedziora, J. Phys. Chem. 90, 2781 (1986).
- 43. K. Pralat, P. Kedziora and J. Jadzyn, J. Phys. Chem. 88, 2605 (1984).
- 44. N. A. Prokopenko, I. A. Bethea, C. J. Clemens, 4th, A. Klimek, K. Wargo, C. Spivey, K. Waziri and A. Grushow, Phys. Chem. Chem. Phys. 4, 490 (2002).
- 45. R. D. Grigsby, S. D. Christian and H. E. Affsprung, J. Phys. Chem. **72**, 2465 (1968).

- 46 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery, T. Vreven, K. N. Kudin, J. C. Burant, J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, and J. A. Pople, GAUSSIAN03, Revision D.02, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2004.
- 47 A. Milani and C. Castiglioni, J. Phys. Chem. A 114, 624 (2010).

1896